

明細書

弹性境界波装置

技術分野

[0001] 本発明は、弹性境界波を利用した弹性境界波装置に関し、より詳細には、単結晶基板と固体層との境界に電極が配置された構造を有する弹性境界波装置に関する。

背景技術

[0002] 従来、携帯電話用のRFフィルタ及びIFフィルタ、並びにVCO用共振子及びテレビジョン用VIFフィルタなどに、各種弹性表面波装置が用いられている。弹性表面波装置は、媒質表面を伝搬するレイリー波や第1漏洩波などの弹性表面波を利用してい る。

[0003] 弹性表面波は、媒質表面を伝搬するため、媒質の表面状態の変化に敏感である。従って、媒質の弹性表面波伝搬面を保護するために、該伝搬面に臨む空洞を設けたパッケージに弹性表面波素子が気密封止されていた。このような空洞を有するパッケージが用いられていたため、弹性表面波装置のコストは高くならざるを得なかつた。また、パッケージの寸法は、弹性表面波素子の寸法よりも大幅に大きくなるため、弹性表面波装置は大きくならざるを得なかつた。

[0004] 他方、弹性波の中には、上記弹性表面波以外に、固体間の境界を伝搬する弹性境界波が存在する。

[0005] 例えば、下記の非特許文献1には、 126° 回転Y板X伝搬のLiTaO₃ 基板上にIDTが形成されており、IDTとLiTaO₃ 基板上にSiO₂ 膜が所定の厚みに形成されている弹性境界波装置が開示されている。ここでは、ストンリー波と称されているSV+P型の弹性境界波が伝搬することが示されている。なお、非特許文献1では、上記SiO₂ 膜の膜厚を 1.0λ (λ は弹性境界波の波長)とした場合、電気機械結合係数は2%になることが示されている。

[0006] 弹性境界波は、固体間の境界部分にエネルギーが集中した状態で伝搬する。従つて、上記LiTaO₃ 基板の底面及びSiO₂ 膜の表面にはエネルギーがほとんど存在しないため、基板や薄膜の表面状態の変化により特性が変化しない。従つて、空洞形成

パッケージを省略することができ、弹性波装置のサイズを低減することができる。

[0007] また、下記の非特許文献2には、[001]-Si(110)／ SiO_2 ／YカットX伝搬LiNbO₃構造を伝搬するSH型境界波が示されている。このSH型境界波は、上記ストンリー波と比べて、電気機械結合係数k²が大きいという特徴を有する。また、SH型境界波においても、ストンリー波の場合と同様に、空洞形成パッケージを省略することができる。さらに、SH型境界波は、SH型の波動であるため、IDT反射器を構成するストリップの反射係数がストンリー波の場合に比べて大きいことが予想される。従って、例えば共振子や共振器型フィルタを構成した場合、SH型境界波を利用することにより、小型化を図ることができ、かつより急峻な特性の得られることが期待される。

非特許文献1:「Piezoelectric AcousticBoundary Waves Propagating Along the Interface Between SiO₂ andLiTaO₃」IEEE Trans. Sonics and ultrason.,VOL.SU-25,No.6,1978 IEEE

非特許文献2:「Si/SiO₂/LiNbO₃構造を伝搬する高圧電性境界波」(第26回EMシンポジウム, H9年5月, pp53-58)

非特許文献3:「圧電性SHタイプ境界波に関する検討」電子情報通信学会技術研究報告 VOL.96,NO.249(US96 45-53) PAGE.21-26 1966

特許文献1:特開平10-84247号公報

発明の開示

[0008] 弹性境界波装置では、電気機械結合係数が大きいこと、伝搬損失、パワーフロー角及び周波数温度係数が小さいことが求められる。弹性境界波の伝搬に伴う損失、すなわち、伝搬損失は、境界波フィルタの挿入損失を劣化させたり、境界波共振子の共振抵抗や共振周波数におけるインピーダンスと反共振周波数におけるインピーダンスのインピーダンス比を劣化させたりする。従って、伝搬損失は小さいほど望ましい。

[0009] パワーフロー角は、境界波の位相速度の方向と、境界波のエネルギーが進む群速度の方向の違いを表す角度である。パワーフロー角が大きい場合、IDTをパワーフロー角に合わせて傾斜した状態に配置する必要がある。従って、電極設計が煩雑となる。また、角度ずれによる損失が発生し易くなる。

- [0010] さらに、温度により境界波装置の動作周波数が変化すると、境界波フィルタの場合には、実用可能な通過帯域や阻止帯域が減少する。共振子の場合には、上記温度による動作周波数の変化は、発振回路を構成した場合の異常発振の原因となる。そのため、1°Cあたりの周波数変化量TCFは小さいほど望ましい。
- [0011] 例えば、境界波を送受信する送信用IDTと受信用IDTとが設けられている領域の伝搬方向外側に反射器を配置することにより、低損失の共振器型フィルタを構成することができる。この共振器型フィルタの帯域幅は、境界波の電気機械結合係数に依存する。電気機械結合係数 k^2 が大きければ広帯域のフィルタを得ることができ、小さければ狭帯域なフィルタとなる。従って、境界波装置に用いられる境界波の電気機械結合係数 k^2 は、用途に応じて適切な値とすることが必要である。携帯電話のRFフィルタなどを構成するには、電気機械結合係数 k^2 は5%以上であることが求められる。
- [0012] しかしながら、上記非特許文献1に示されているストンリー波を用いた弾性境界波装置では、電気機械結合係数は2%と小さかった。
- [0013] また、上記非特許文献2に示されているSi/SiO₂/LiNbO₃構造において、実際に境界波を励振するには、上記特許文献1の図1に示されているように、Si/SiO₂/IDT/LiNbO₃の複雑な4層構造とする必要があった。さらに、最良条件として、提示された[001]-Si(110)方位でSiを実際に配置する場合、上記特許文献1に示されているように、難易度が高い貼り合わせ工法を用いなければならなかつた。通常、量産に用いられる3インチ以上の径のウエハでは、貼り合わせ工法においてウエハを均質に貼り合わせることが困難である。また、貼り合わせ後に、チップ単位に切断する際に、剥離などの不具合が生じがちであった。
- [0014] なお、SH型境界波では、上記の非特許文献3に記載のように、等方体/BGSW基板において、等方体とBGSW基板の横波音速が近く、かつ密度比が小さく、さらに圧電性が強い条件を満たすことにより、SH型の境界波が得られることが示されている。
- [0015] 本発明の目的は、上述した従来技術の現状に鑑み、SH型境界波による主応答の電気機械結合係数が大きく、伝搬損失及びパワーフロー角が小さく、かつ主応答近傍のストンリー波によるスプリアスが小さい弾性境界波装置を提供することにある。

- [0016] 本発明の他の目的は、SH型境界波による主応答の電気機械結合係数を容易に調整することができる弹性境界波装置を提供することにある。
- [0017] 本発明によれば、非漏洩伝搬型の弹性境界波を利用した弹性境界波装置であつて、カット角が同じ单結晶基板を用いて構成された複数の弹性境界波素子を備え、各弹性境界波素子が前記单結晶基板と、单結晶基板に積層された固体層と、前記单結晶基板と固体層との境界に設けられた電極とを有し、複数の弹性境界波素子において、少なくとも1つの弹性境界波素子における弹性境界波の伝搬方位が、他の少なくとも1つの弹性境界波素子における弹性境界波の伝搬方位と異なっていることを特徴とする、弹性境界波装置が提供される。
- [0018] 本発明において、上記弹性境界波素子としては、特に限定されないが、例えば弹性境界波フィルタまたは弹性境界波共振子で構成される。
- [0019] 本発明に係る弹性境界波装置では、好ましくは、弹性境界波素子が、共振構造を有する。
- [0020] 本発明に係る弹性境界波装置のある特定の局面では、弹性境界波装置として縦結合型フィルタが提供される。
- [0021] 本発明に係る弹性境界波装置の他の特定の局面では、前記複数の弹性境界波素子が单一の圧電单結晶基板上に構成されている。
- [0022] 本発明に係る弹性境界波装置のさらに他の特定の局面では、少なくとも1つの弹性境界波素子の電気機械結合係数が、少なくとも1つの他の弹性境界波素子の電気機械結合係数と異なっている。
- [0023] 本発明に係る弹性境界波装置のさらに別の特定の局面では、少なくとも1つの弹性境界波素子の帯域幅が、少なくとも1つの他の弹性境界波素子の帯域幅と異なっている。
- [0024] 本発明に係る弹性境界波装置のさらに他の特定の局面では、前記電極の厚みは、SH型境界波の音速が、前記固体層を伝搬する遅い横波の音速及び前記圧電单結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるような厚みとされている。
- [0025] 本発明に係る弹性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記電極のデューティ比は、SH型の境界波の音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電单結

晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるようなデューティ比とされている。

[0026] 本発明においては、好ましくは、前記電極の密度を ρ (kg/m^3)、電極の膜厚H(λ)、境界波の波長 λ としたとき、 $H > 8261.744 \rho^{-1.376}$ とされている。また、より好ましくは、 $\rho > 3745 \text{kg}/\text{m}^3$ である。さらに好ましくは、 $33000.39050 \rho^{-1.50232} < H < 88818.90913 \rho^{-1.54998}$ である。

[0027] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記圧電単結晶基板が LiNbO_3 基板からなり、該 LiNbO_3 基板のオイラー角(ϕ, θ, ψ)の ϕ が $-31^\circ \sim 31^\circ$ の範囲であり、 θ 及び ψ が、下記の表1の点A1～A13で囲まれた範囲である。

[0028] [表1]

点	ψ (°)	θ (°)
A01	0	116
A02	11	118
A03	20	123
A04	25	127
A05	33	140
A06	60	140
A07	65	132
A08	54	112
A09	48	90
A10	43	87
A11	24	90
A12	0	91
A13	0	116

[0029] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに他の特定の局面では、前記電極が、Au、Ag、Cu、Al、Fe、Ni、W、Ta、Pt、Mo、Cr、Ti、ZnO 及び ITO からなる群から選択された1種からなる主電極層を備えられる。

[0030] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに限定的なある局面では、前記電極が、主電極層に積層された第2の電極層をさらに備えられる。

[0031] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層が誘電体からなる。好ましくは、上記固体層は、 SiO_2 を主成分とする材料からなる。

[0032] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに他の特定の局面では、前記固体層が複数の材料層を積層してなる複数の積層体により構成されている。

- [0033] また、本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層が、 SiO_2 を主成分とする層と、Siを主成分とする層とを積層した構造を有する。
- [0034] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層が、Si、 SiO_2 、ガラス、窒化シリコン、炭化シリコン、 ZnO 、 $\text{Ta}_{2-5}\text{O}_5$ 、チタン酸ジルコン酸鉛系圧電セラミックス、窒化アルミニウム、 $\text{Al}_{2-3}\text{O}_3$ 、 LiTaO_3 及び LiNbO_3 からなる群から選択された少なくとも1種により構成されている。
- [0035] 本発明に係る弾性境界波装置のさらに別の特定の局面では、前記固体層上に密着形成された樹脂層がさらに備えられる。
- [0036] 本発明に係る弾性境界波装置では、カット角が同じ単結晶基板を用いて複数の弾性境界波素子が構成されており、各弾性境界波素子が、単結晶基板と、固体層と、単結晶基板と固体層との境界に設けられた電極を有し、複数の弾性境界波素子において、少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方向が、他の少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位と異なっているため、弾性境界波の伝搬方位が異なっている複数の弾性境界波素子を用いて広帯域のフィルタ特性や、狭帯域のフィルタ特性など、様々な帯域特性を得る弾性境界波装置を容易に提供することが可能となる。
- [0037] また、 36° YカットX伝搬の LiTaO_3 基板に代表される漏洩伝搬型の弾性表面波装置では、例えば結晶軸Xに対して 0° 方向などの特定の伝搬角において弾性表面波が伝搬する場合にのみ伝搬損失がほぼ0となり、伝搬角が上記値から変化すると伝搬損失が増加するという問題があった。
- [0038] これに対して、本発明では、非漏洩伝搬型の弾性境界波が用いられているため、伝搬角を変化させた場合であっても、伝搬損失が $0\text{dB}/\lambda$ とことができ、従って低損失の弾性境界波装置を提供することができる。
- [0039] 上記弾性境界波素子が、弾性境界波フィルタまたは弾性境界波共振子である場合には、本発明に従って、様々な帯域特性を有する弾性境界波フィルタ及び弾性境界波共振子を提供することができる。
- [0040] 本発明において、弾性境界波の伝搬方位を変えることにより、例えば、電気機械結合係数を調節できるので、共振構造を持たないトランスマルチプル型フィルタの場合に

は、挿入損失を可変できる。さらに、共振構造を持つ、弾性境界波共振子やラダー型フィルタ、縦結合多重モード型弾性境界波フィルタ等においては、共振子の場合は共振周波数と反共振周波数の周波数間隔を電気機械結合係数に比例して調整でき、前記共振子を利用したラダー型フィルタや縦結合多重モード型弾性境界波フィルタは、電気機械結合係数に比例して通過帯域を調整できる。

- [0041] 本発明において、複数の弾性境界波素子が单一の圧電単結晶基板上に構成されている場合には、本発明に従って、様々な帯域特性を有する弾性境界波装置を、1つのチップ部品として構成することが可能となる。
- [0042] 本発明において、少なくとも1つの弾性境界波素子の電気機械結合係数は、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の電気機械結合係数と異なっている場合には、弾性境界波素子の電気機械結合係数を異ならせることにより、様々な帯域幅を容易に実現することができる。
- [0043] 少なくとも1つの弾性境界波素子の帯域幅が、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の帯域幅と異なっている場合には、帯域幅の組み合わせ方により、様々な帯域特性を得ることができる。
- [0044] 本発明において、電極の厚みが、SH型の境界波の音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるような厚みとされている場合には、本発明に従ってSH型の境界波を利用した弾性境界波装置を提供することができる。
- [0045] 電極のデューティ比が、SH型の境界波音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるように選択されている場合には、本発明に従って、SH型の境界波を利用した弾性境界波装置を確実に提供することができる。

図面の簡単な説明

- [0046] [図1]図1(a)及び(b)は、本発明の一実施形態に係る弾性境界波装置を示す平面断面図及び(a)中のA-A線に沿う断面図である。
[図2]図2は密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の音速Vと、電極の厚みH／λとの関係を示す図である。

[図3]図3は密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の伝搬損失 α と、電極の厚み H/λ との関係を示す図である。

[図4]図4は密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の電気機械結合係数 k^2 と、電極の厚み H/λ との関係を示す図である。

[図5]図5は密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合の周波数温度係数TCFと、電極の厚み H/λ との関係を示す図である。

[図6]図6は密度が異なる電極材料を用い圧電体と誘電体との間に電極を形成した場合のパワーフロー角PFAと、電極の厚み H/λ との関係を示す図である。

[図7]図7は電極材料の密度 ρ と伝搬損失が0となる電極膜厚 H/λ との関係を示す図である。

[図8]図8は電極材料の密度 ρ とTCFが-20、-10、0、+10、+20 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ となる電極膜厚 H/λ との関係を示す図である。

[図9]図9は(0°, θ, 0°)のLiNbO₃基板上にAu電極を形成し、SiO₂膜を形成した構造において、オイラー角のθと、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3)の音速Vとの関係を示す図である。

[図10]図10は(0°, θ, 0°)のLiNbO₃基板上にAu電極を形成し、SiO₂膜を形成した構造において、オイラー角のθと、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3)の電気機械結合係数 k^2 との関係を示す図である。

[図11]図11は(0°, θ, 0°)のLiNbO₃基板上にAu電極を形成し、SiO₂膜を形成した構造において、オイラー角のθと、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3)の周波数温度係数TCFとの関係を示す図である。

[図12]図12は実験例2において、オイラー角(0°, θ, ϕ)のLiNbO₃基板上に、厚さ0.06λのAu電極を形成し、さらにSiO₂膜を形成した構造における、オイラー角のθ及びϕと、SH型境界波の電気機械結合係数 k^2 との関係を示す図である。

[図13]図13は実験例2において、オイラー角(0°, θ, ϕ)のLiNbO₃基板上に、厚さ0.06λのAu電極を形成し、さらにSiO₂膜を形成した構造における、オイラー角のθ及びϕと、ストンリー波の電気機械結合係数 k^2 の関係を示す図である。

[図14]図14は実験例3において、オイラー角(ϕ, 105°, 0°)のLiNbO₃基板を用

いた場合のオイラー角の ϕ と SH 型境界波及びストンリー波の音速 V との関係を示す図である。

[図15] 図15は実施例3において、オイラー角 ($\phi, 105^\circ, 0^\circ$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ と周波数温度係数 TCF との関係を示す図である。

[図16] 図16は実験例3において、オイラー角 ($\phi, 105^\circ, 0^\circ$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ と電気機械結合係数 k^2 との関係を示す図である。

[図17] 図17は実験例3において、オイラー角 ($\phi, 105^\circ, 0^\circ$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ とパワーフロー角との関係を示す図である。

[図18] 図18は実験例3において、オイラー角 ($0^\circ, 105^\circ, \phi$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ と SH 型境界波及びストンリー波の音速 V との関係を示す図である。

[図19] 図19は実験例3において、オイラー角 ($0^\circ, 105^\circ, \phi$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ と周波数温度係数 TCF との関係を示す図である。

[図20] 図20は実験例3において、オイラー角 ($0^\circ, 105^\circ, \phi$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ と電気機械結合係数 k^2 との関係を示す図である。

[図21] 図21は実験例3において、オイラー角 ($0^\circ, 105^\circ, \phi$) の LiNbO₃ 基板を用いた場合のオイラー角の ϕ とパワーフロー角との関係を示す図である。

[図22] 図22は実験例5で用意された弾性境界波共振子の電極構造を説明するための模式的平面図である。

[図23] 図23(a)～(c)は、実験例5において、用意された1ポート型弾性境界波共振子の結晶基板のオイラー角の ϕ が $0^\circ, 10^\circ$ 及び 20° となるように伝搬方向を傾けた場合のインピーダンス-周波数特性及び位相-周波数特性を示す各図である。

[図24] 図24(a)～(c)は、実験例5において、用意された1ポート型弾性境界波共振子の結晶基板のオイラー角の ϕ が $30^\circ, 40^\circ$ 及び 50° となるように伝搬方向を傾けた場合のインピーダンス-周波数特性及び位相-周波数特性を示す各図である。

[図25] 図25(a)～(c)は、オイラー角 ($0^\circ, 95^\circ, \phi$) の LiNbO₃ 基板上に、Au からなる電極の膜厚 H / λ を、それぞれ、0.04、0.05 及び 0.06 とした場合のオイラー角の ϕ と共振反共振周波数差との関係を示す図である。

[図26]図26(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 100° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ と共振反共振周波数差との関係を示す図である。

[図27]図27(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 105° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ と共振反共振周波数差との関係を示す図である。

[図28]図28(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 110° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ と共振反共振周波数差との関係を示す図である。

[図29]図29(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 95° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ とインピーダンスとの関係を示す図である。

[図30]図30(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 100° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ とインピーダンスとの関係を示す図である。

[図31]図31(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 105° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ とインピーダンスとの関係を示す図である。

[図32]図32(a)～(c)は、オイラー角(0° ， 110° ， ϕ)のLiNbO₃基板上に、Auからなる電極の膜厚H/ λ を、それぞれ、0.04、0.05及び0.06とした場合のオイラー角の ϕ とインピーダンスとの関係を示す図である。

[図33]図33は実験例5で用意されたラダー型フィルタの回路構成を示す図である。

[図34]図34(a)及び(b)は、実験例6で用意されたラダー型フィルタにおいて、オイラー角の ϕ が 0° 及び 10° の場合の通過特性を示す図である。

[図35]図35(a)及び(b)は、実験例6で用意されたラダー型フィルタにおいて、オイラー角の ϕ が 20° 及び 30° の場合の通過特性を示す図である。

[図36]図36は実験例8で用意されたラダー型フィルタの通過特性を示す図である。

[図37]図37は実験例6において、電極材料をCuに変更した場合のラダー型フィルタ

の通過特性を示す図である。

[図38]図38(a)～(c)は、(0°，θ，0°)のLiNbO₃基板上にAu電極を構成し、多結晶Si層を形成した構造において、オイラー角のθと、音速V、電気機械結合係数k²及び周波数温度係数との関係をそれぞれ示す図である。

[図39]図39(a)～(c)は、(0°，θ，0°)のLiNbO₃基板上にAu電極を構成し、Si₂O膜及び多結晶Siを形成した構造において、オイラー角のθと、音速V、電気機械結合係数k²及び周波数温度係数との関係をそれぞれ示す図である。

[図40]図40は実験例8で用意される、本発明が適用されるフィルタの他の例を示す概略構成図である。

[図41]図41は図40に示したフィルタにおけるRxフィルタ及びTxフィルタの周波数特性を示す図である。

[図42]図42は本発明が適用されるさらに他の例を説明するためのブロック図である。

[図43]図43は本発明が適用されるフィルタのさらに別の例を説明するための回路図である。

[図44]図44は図43に示したフィルタの周波数特性を説明するための図である。

[図45]図45は本発明が適用されるフィルタのさらに別の例を説明するための回路図である。

[図46]図46は本発明により構成される縦結合型フィルタの電極構造を模式的に示す平面図である。

[図47]図47は図46に示した縦結合型フィルタのフィルタ特性の一例を示す図である。

[図48]図48は図46に示した縦結合型フィルタのフィルタ特性の他の例を示す図である。

符号の説明

- [0047] 1…弹性境界波装置
- 2…弹性境界波素子
- 3…弹性境界波素子
- 4…单結晶基板

- 5…固体層
- 6…IDT
- 7, 8…反射器
- 9…IDT
- 10, 11…反射器
- 31…インターデジタル電極
- 32, 33…反射器
- 41, 43…Rxフィルタ
- 42, 44…Txフィルタ
- 45, 47…第1の弾性境界波フィルタ
- 46, 48…第2の弾性境界波フィルタ
- 51…縦結合型フィルタ
- 52～54…IDT
- 55, 56…反射器

発明を実施するための最良の形態

- [0048] 以下、本発明の具体的な実施形態を説明することにより、本発明を明らかにする。
- [0049] 2つの固体層間に弾性境界波を伝搬させるには、固体層間に境界波のエネルギーが集中する条件を満たす必要がある。その場合、前述したように、等方体と、BGSW基板の横波音速が近く、かつ密度比が小さく、さらに圧電性が強い材料を選択する方法が前述した非特許文献3に開示されている。
- [0050] ところで、一般に、高速の領域と、低速の領域とが存在する場合、波動は音速の遅い部分に集中して伝搬する。そこで、本願発明者は、2つの固体層間に配置された電極材料として、密度が大きく、低音速であるAuなどの金属からなる材料を利用し、電極の厚みを増加させることにより、固体層間を伝搬する境界波の音速を低音速化すれば、固体層間へのエネルギー集中条件を満たし得ることを見出し、本発明をなすに至った。
- [0051] 従来、固体内を伝搬するバルク波には、縦波と、速い横波と、遅い横波の3種類があることが知られており、それぞれ、P波、SH波、SV波と呼ばれている。なお、SH波

とSV波のいずれが遅い横波になるかは、基体の異方性によって変わる。これら3種類のバルク波のうち、もっとも低音速のバルク波が、遅い横波である。なお、 SiO_2 のように固体が等方体の場合には、横波は1種のみ伝搬するので、この横波が遅い横波となる。

- [0052] 他方、圧電基板などの異方性基体を伝搬する弾性境界波では、大抵の場合には、P波、SH波及びSV波の3つの変位成分が結合しながら伝搬し、主要成分により弾性境界波の種類が分類される。例えば、上記ストンリー波は、P波とSV波とが主体の弾性境界波であり、SH型境界波は、SH成分が主体である弾性境界波である。なお、条件によっては、SH波成分や、P波もしくはSV波成分が結合せずに伝搬することもある。
- [0053] 弹性境界波では、上記3つの変位成分が結合しながら伝搬するため、例えば、SH波よりも高音速の弾性境界波では、SH成分とSV成分とが漏洩し、SV波よりも高音速の弾性境界波では、SV成分が漏洩することとなる。この漏洩成分が、境界波の伝搬損失の原因となる。
- [0054] 従って、上記2つの固体層の双方の遅い横波の音速よりもSH型境界波の音速を低速化することにより、SH型境界波のエネルギーを、2つの固体層間に配置された電極付近に集中させることができ、伝搬損失ゼロの条件を得ることができる。そして、少なくとも一方の固体を圧電体、もう一方の固体を圧電体を含む誘電体とすることにより、固体層間に配置された電極により、SH型境界波を励振することができる。電極は、例えば、「弾性表面波工学」柴山幹夫、電子情報通信学会、第57～58ページに開示されているくし型電極や、すだれ状電極により構成することができる。上記構成は、2つの固体層間に電極が配置されている簡潔な構造である。また、上記構成によれば、非常に多くの材料の組み合わせによりSH型境界波を利用することができる。例えば、 SiO_2 ／IDT電極／Y-X LiNbO_3 の構造では、SH型境界波の励振は確認されていないが、電極の厚みを厚くすることにより、SH型境界波を存在させることはできる。
- [0055] また、IDTやグレーティング反射器の場合には、電極の厚みを厚くして遅い横波の音速と境界波の音速を近接させた状態で、IDTやグレーティング反射器を構成する

ストリップ配置周期に対するストリップ線幅の比、すなわち、デューティ比を増大させることにより、遅い横波の音速よりも、SH型境界波の音速を低速化することができる。

- [0056] 図1(a)及び(b)は、本発明の一実施形態に係る弾性境界波装置を説明するための図であり、図1(a)は、電極構造を示す模式的平面図、(b)は、(a)のA-A線に沿う部分を略図的に示す正面断面図である。
- [0057] 図1(a)に示すように、弾性境界波装置1では、第1、第2の弾性境界波素子2、3を構成するために、電極構造が形成されている。
- [0058] また、図1(b)に示すように、弾性境界波装置1では、板状の単結晶基板4の上面に、固体層5が積層されており、上記電極構造は、単結晶基板4と固体層5との境界に配置されている。
- [0059] より具体的には、単結晶基板4は、本実施形態では、圧電単結晶としてのY板X伝搬、オイラー角で(0° ， 90° ， 0°)のLiNbO₃基板により構成されている。また、固体層5は、誘電体としてのSiO₂からなる。SiO₂により固体層5が形成されているため、固体層5は薄膜形成法により容易に形成され得る。また、SiO₂は、LiNbO₃の周波数の温度係数TCFを打ち消すための温度係数TCFを有する。従って、SiO₂からなる固体層を用いることにより、温度特性の改善が図られる。
- [0060] また、弾性境界波素子2の電極構造は、インターデジタル電極6と、インターデジタル電極6の弾性境界波伝搬方向両側に配置された反射器7、8とを有する。インターデジタル電極6は、互いに間挿し合う複数の電極指を有し、グレーティング反射器7、8は、両端で短絡された複数の電極指をそれぞれ有する。すなわち、弾性境界波素子2は、1ポート型共振子である。
- [0061] 第2の弾性境界波素子3もまた、1ポート型共振子であり、インターデジタル電極9と、反射器10、11とを有する。
- [0062] 上記第1、第2の弾性境界波素子2、3は、圧電単結晶基板4と固体層5との間に、上記電極構造を形成することにより、構成されている。すなわち、本実施形態では、複数の弾性境界波素子2、3は、同一の圧電単結晶基板4を用いて構成されている。もっとも、本発明において、複数の弾性境界波素子は、異なる圧電単結晶基板を用いて構成されていてもよい。

- [0063] 上記電極構造は、適宜の金属材料により構成され得る。本実施形態では、電極構造は、Auにより構成されている。
- [0064] また、本実施形態の弾性境界波装置1の特徴は、第1の弾性境界波素子2と第2の弾性境界波素子3とにおいて、弾性境界波の伝搬方向が異なっていることにある。すなわち、第1の弾性境界波素子2における弾性境界波伝搬方向X1は、第2の弾性境界波素子3における弾性境界波伝搬方向X2と異なっている。図1(a)に示すように、伝搬方向X2は、伝搬方向X1に対して角度 β をなすように弾性境界波素子2, 3が配置されている。本実施形態の弾性境界波装置1の原理及び作用効果を以下のより具体的な実験例により明らかにする。
- [0065] [実験例1]
- オイラー角(0°, 90°, 0°)のLiNbO₃基板からなる単結晶基板と、SiO₂からなる固体層との間に、密度の異なる複数種の電極材料からなる電極を構成した場合の電極膜厚H／λ(但し、Hは厚み、λはSH型境界波の波長を示す)と、境界波の音速、伝搬損失 α 、電気機械結合係数k²(%)、周波数温度係数TCF(ppm/°C)、及びパワーフロー角(PFA)との関係を、それぞれ図2～図6に示す。
- [0066] 図2～図6の結果は、文献「A method for estimating optimal cuts and propagation directions for excitation and propagation directions for excitation of piezoelectric surface waves」(J.J.Campbell and W.R.Jones, IEEE Trans.Sonics and Ultrason., Vol.SU-15 (1968) pp.209-217)に開示された手法に基づき計算により求めたものである。
- [0067] なお、開放境界の場合には、SiO₂とAu、AuとLiNbO₃の各境界における変位、電位、電束密度の法線成分及び上下方向の応力が連続であり、SiO₂とLiNbO₃の厚さを無限とし、Auの比誘電率を1として、音速と伝搬損失とを求めた。また、短絡境界の場合には、SiO₂とAu及びAuとLiNbO₃の各境界における電位を0とした。また、電気機械結合係数k²は、下記の式(1)により求めた。
- [0068] $k^2 = 2 \times |V_f - V| / V_f \quad \cdots \text{式(1)}$
なお、Vfは開放境界の音速を示す。
- [0069] 周波数温度係数TCFは、20°C、25°C及び30°Cにおける位相速度Vから、式(2)

により求めた。

- [0070] $TCF = V^{-1}(25^\circ\text{C}) \times [(V(30^\circ\text{C}) - V(20^\circ\text{C})) / 10^\circ\text{C}] - \alpha s \quad \cdots \text{式(2)}$
 ここで、 αs は境界波伝搬方向における LiNbO_3 基板の線膨張係数である。
- [0071] また、任意のオイラー角(ϕ, θ, ψ)におけるパワーフロー角PFAは、 $\phi - 0.5^\circ, \phi, \phi + 0.5^\circ$ における位相速度Vより、式(3)により求めた。
- [0072] $PFA = \tan^{-1}[V^{-1}(\phi) \times (V(\phi + 0.5^\circ) - V(\phi - 0.5^\circ))] \cdots \text{式(3)}$
 Y板X伝搬の LiNbO_3 における縦波、速い横波及び遅い横波の音速は、それぞれ、6547、4752及び4031m／秒である。他方、 SiO_2 の縦波、及び遅い横波の音速は、5960及び3757m／秒である。
- [0073] 図2及び図3によれば、いずれの電極材料においても、SH型境界波の音速は、上記縦波、速い横波及び遅い横波のうちもっとも遅い速度である3757m／秒以下となる膜厚において、SH型境界波の伝搬損失 α は0となることがわかる。
- [0074] 図7は、電極材料の密度 ρ と、SH型境界波の伝搬損失が0となる電極膜厚Hとの関係を示す図である。図7から明らかのように、下記の式(4)の条件を満たすことにより、伝搬損失 α が0のSH型境界波の得られることがわかる。
- [0075] $H(\lambda) > 8261.744 \rho^{-1.376} \quad \cdots \text{式(4)}$
 また、この種の弾性境界波装置を製造する場合、 LiNbO_3 などの圧電基板上に、リフトオフやドライエッチングなどのフォトリソグラフィー工法により、IDTなどの電極が形成され、該電極上にスパッタや蒸着もしくはCVDなどの堆積法による工法による SiO_2 などからなる誘電体膜が形成される。このため、IDTの厚みに起因する凹凸により、誘電体膜が斜めに成長したり、膜質の不均一性が生じ、それによって弾性境界波装置の特性が劣化するおそれがある。このような特性の劣化を避けるには、電極の厚みはできるだけ薄いことが望ましい。
- [0076] 本願発明者等の検討によれば、IDTなどの電極材料の膜厚Hが 0.1λ 以上となると、その凹凸により、品質の良好な誘電体薄膜の形成が極めて困難となるため、電極膜厚Hは 0.1λ 以下とすることが望ましい。よって、図7から、密度 ρ が 3745kg/m^3 以上の電極材料を用いれば、伝搬損失が0となる、電極膜厚Hの厚みを 0.1λ とし得ることがわかる。

[0077] また、図4から明らかなように、前述した式(4)の条件を満たす電極膜厚においても、電気機械結合係数 k^2 は10ー38%と大きく従って、広帯域かつ低損失の弾性境界波装置を提供し得ることがわかる。

[0078] また、図5から明らかなように、周波数温度係数TCFは、ほとんどの条件においてー40ー+40ppm/°Cの範囲内にあり、電極膜厚の調整により、±20ppm/°C以下、±10ppm/°C以下、さらには±0ppm/°C以下とし得ることがわかる。

[0079] 図8は、電極材料の密度 ρ と、TCFがー20、ー10、0、ー10及び+20ppm/°Cとなる電極膜厚Hとの関係を示す点と近似線を示す図である。図8から明らかなように、TCFがー20ー+20ppm/°Cと良好な範囲となる電極膜厚Hは、下記の式(5)を満たす範囲であり、さらにTCFがー10ー+10ppm/°Cと好ましい範囲となる電極膜厚Hは、下記の式(6)を満たす範囲であり、TCFが0ppm/°Cと最良な電極膜厚Hは、式(7)に示す条件である。

$$33000.39050 \rho^{-1.50232} < H < 88818.90913 \rho^{-1.54998} \quad \dots \text{式(5)}$$

$$49889.90887 \rho^{-1.53872} < H < 112510.78359 \rho^{-1.60019} \quad \dots \text{式(6)}$$

$$H = 96984.47020 \rho^{-1.59706} \quad \dots \text{式(7)}$$

[0083] また、図6から明らかなように、パワーフロー角PFAは、いずれの膜厚Hにおいてもゼロと良好であることがわかる。

[0084] [実験例2]

上記実験例1における結果に基づき、オイラー角(0°, θ, 0°)のLiNbO₃基板上に、厚さ0.05λのAuからなる電極を形成し、Auからなる電極を覆うように、SiO₂膜を形成した。この場合のLiNbO₃基板のオイラー角のθと、SH型境界波及びストンリー波の音速V、電気機械結合係数 k^2 、伝搬損失 α 、周波数温度係数TCF及びパワーフロー角(PFA)との関係を求めた。図9ー図11は、オイラー角θと、音速、電気機械結合係数 k^2 、周波数温度係数TCFとの関係を示す。なお、θ=0°ー180°の全範囲において、伝搬損失 α は、0dB/λであり、パワーフロー角(PFA)は、0°であった。

[0085] 図9ー図11において、U2はSH型境界波を、U3はスプリアスとなるストンリー波を

示す。

- [0086] 図10から明らかなように、オイラー角の θ が 106° の場合、スプリアスとなるストンリー波の電気機械結合係数 k^2 はほぼ0%となることがわかる。
- [0087] 次に、オイラー角(0° , θ , ϕ)のLiNbO₃基板上に、厚さ0.06 λ のAuからなる電極を形成し、Auからなる電極上にSiO₂膜を形成し、弾性境界波装置を構成した。ここで、LiNbO₃基板のオイラー角の θ 及び ϕ と、SH型境界波及びストンリー波の音速V、電気機械結合係数 k^2 、伝搬損失 α 、及び周波数温度係数TCFとの関係を求めた。SH型境界波についての結果を図12に、ストンリー波についての結果を図13に示す。
- [0088] なお、図12及び図13の全範囲において、伝搬損失 α は $0\text{dB}/\lambda$ であった。また、音速V及び周波数温度係数TCFは、図9及び図11に示した $\phi = 0^\circ$ の条件に対し大きな変化はなかった。従って、図12及び図13では電気機械結合係数 k^2 (%)の結果のみが示されている。
- [0089] 図13から明らかなように、ストンリー波の応答の電気機械結合係数 k^2 は、下記の表2の点A01～A13で囲まれた領域では1.5%以下と小さかった。また、下記の表3の点B01～B12に囲まれた領域では1.0%以下、下記の表4の点C01～C08に囲まれた領域内では0.5%以下とより小さく良好であった。また、オイラー角(0° , 106° , 0°)でストンリー波の応答の電気機械結合係数はほぼ0%であった。
- [0090] [表2]

点	ψ (°)	θ (°)
A01	0	116
A02	11	118
A03	20	123
A04	25	127
A05	33	140
A06	60	140
A07	65	132
A08	54	112
A09	48	90
A10	43	87
A11	24	90
A12	0	91
A13	0	116

[0091] [表3]

点	ψ (°)	θ (°)
B01	0	114
B02	11	115
B03	24	120
B04	37	132
B05	42	137
B06	48	137
B07	52	135
B08	55	129
B09	46	99
B10	40	93
B11	0	94
B12	0	114

[0092] [表4]

点	ψ (°)	θ (°)
C01	0	112
C02	11	112
C03	36	116
C04	40	110
C05	36	103
C06	20	99
C07	0	98
C08	0	112

[0093] 次に、図12から明らかなように、SH型境界波の電気機械結合係数 k^2 は、下記の表7の点F01～F06に囲まれた領域内では2%以上と大きく、下記の表6の点E01～E07に囲まれた領域内では5%以上、下記の表5の点D01～D07に囲まれた領域内では10%以上より大きく良好であり、オイラー角(0°, 97°, 0°)で最大となった。

[0094] [表5]

点	ψ (°)	θ (°)
D01	0	126
D02	13	123
D03	25	112
D04	30	96
D05	29	80
D06	0	80
D07	0	126

[0095] [表6]

点	ψ (°)	θ (°)
E01	0	133
E02	16	129
E03	27	120
E04	37	98
E05	38	80
E06	0	80
E07	0	133

[0096] [表7]

点	ψ (°)	θ (°)
F01	20	140
F02	34	125
F03	44	106
F04	55	80
F05	0	80
F06	20	140

[0097] また、表2～表7の条件において、電極材料としてAuに代えて、Ag、Cu、Al、Fe、Ni、W、Ta、Pt、Mo、Cr、Ti、ZnOまたはITOを用いた場合にも同様に良好な特性の得られることが確認されている。

[0098] なお、図12、図13及び表2～表7において、 ϕ を $-\phi$ とした場合や、 θ を $\theta + 180^\circ$ とした場合においても、例えば、パワーフロー角の符号が正負反転するだけであり

、同様に良好な特性が得られることを指摘しておく。

[0099] [実験例3]

次に、オイラー角(ϕ , 105° , 0°)及びオイラー角(0° , 105° , ϕ)の各LiNbO₃基板上に、厚さ0.06λのAuからなる電極を形成し、次に、Auからなる電極を覆うようにSiO₂膜を形成し、弹性境界波装置を構成した。この場合、LiNbO₃基板のオイラー角の ϕ と、 ϕ と、SH型境界波(U2)及びストンリー波(U3)の音速V、電気機械結合係数k²、伝搬損失α、周波数温度係数TCF及びパワーフロー角PFAとの関係を求めた。図14—図17は、オイラー角(ϕ , 105° , 0°)のLiNbO₃を用いた場合の結果を、図18—図21は、オイラー角(0° , 105° , ϕ)のLiNbO₃基板を用いた場合の結果を示す。なお、 $\phi = 0^\circ \sim 90^\circ$ の全範囲において、伝搬損失は0dB/λである。

[0100] 図16から明らかなように、 $\phi = 0^\circ \sim 31^\circ$ の範囲においてストンリー波の電気機械結合係数k²は1.5%以下と小さく、 $\phi = 0^\circ \sim 26^\circ$ の範囲においてストンリー波の電気機械結合係数k²は1.0%以下とさらに小さく、 $\phi = 0^\circ \sim 19^\circ$ の範囲においてストンリー波の電気機械結合係数k²は0.5%以下と小さく、 $\phi = 0^\circ$ においてストンリー波の電気機械結合係数がほぼ0%となり、ストンリー波によるスプリアス応答が小さくなることがわかる。また、 $\phi = 0^\circ \sim 90^\circ$ の範囲において、SH境界波のTCFは-37~-35ppm/°Cと良好である。

[0101] なお、オイラー角(ϕ , 105° , 0°)と、オイラー角(- ϕ , 105° , 0°)のいずれにおいても、同様の特性が得られることを指摘しておく。

[0102] また、図20から明らかなように、 $\phi = 0^\circ \sim 53^\circ$ の範囲においてストンリー波の電気機械結合係数k²は1.5%以下と小さく、 $\phi = 0^\circ \sim 47^\circ$ の範囲においてストンリー波の電気機械結合係数k²は1.0%以下とさらに小さく、 $\phi = 0^\circ \sim 38^\circ$ の範囲においてストンリー波の電気機械結合係数k²は0.5%以下と小さく、 $\phi = 0^\circ$ においてストンリー波の電気機械結合係数がほぼ0%となり、ストンリー波によるスプリアス応答が小さくなることがわかる。また、 $\phi = 0^\circ \sim 90^\circ$ の範囲において、SH境界波のTCFは-35~-31ppm/°Cと良好である。

[0103] なお、オイラー角(0° , 105° , ϕ)と、オイラー角(0° , 105° , - ϕ)の場合、例

えばパワーフロー角の符号が正負反転するだけで、同様の特性が得られることを指摘しておく。

[0104] [実験例4]

ところで、一般に、反射器の間に複数のIDTを配置した縦結合型共振子フィルタや、複数の共振子を接続してなるラダー型フィルタもしくはラチス型フィルタの通過帯域幅は、電気機械結合係数 k^2 にほぼ比例することが知られている。また、共振子の帯域幅、すなわち共振周波数と反共振周波数との差も電気機械結合係数 k^2 にほぼ比例することが知られている。従って、SH型境界波を利用するにあたり、ストンリー波の電気機械結合係数 k^2 が小さく、ストンリー波によるスプリアス応答が小さい条件に応じてSH型境界波の電気機械結合係数 k^2 を変化させると、帯域幅を容易に調整し得ることがわかる。すなわち、フィルタや共振子の設計の自由度を高めることができる。

[0105] 図20に示したように、オイラー角の ϕ を 0° ～ 60° まで変化させると、SH型境界波の電気機械結合係数 k^2 は16.4%から0.1%まで変化する。この範囲において、ストンリー波の電気機械結合係数 k^2 は小さい。さらに、オイラー角の ϕ 及び θ は、境界波を伝搬する基板のカット面を決定する角度であり、オイラー角の ϕ は境界波の伝搬方向を決定する角度である。従って、同一のカット面の基板上に、図1(a)に示したように、第1、第2の弾性境界波素子における境界波伝搬方向X1、X2を異ならせることにより、電気機械結合係数 k^2 が異なる条件を得ることができる。

[0106] すなわち、図1に示した弾性境界波装置1では、第1、第2の弾性境界波素子2、3は、同じ圧電単結晶からなる単結晶基板4を用いて構成されているが、弾性境界波伝搬方向X1、X2が異なっているため、電気機械結合係数 k^2 が異ならされている。従って、必要とする帯域幅に応じて、カット面が異なる単結晶基板を用意する必要はなく、同一の単結晶基板を用いて様々な帯域幅を実現することができる。なお、単結晶基板4のオイラー角は(0° ， 105° ， ϕ)に限定されず、オイラー角の ϕ 及び θ は他の角度であってもよく、上記実験例2、3で述べたオイラー角を用いることにより、SH型境界波の電気機械結合係数 k^2 を十分に大きくし、スプリアスとなるストンリー波の電気機械結合係数 k^2 を小さくすることができ、望ましい。

[0107] [実験例5]

(ϕ , 105°, 0°) の LiNbO₃ 基板からなる単結晶基板上に、蒸着法により密着層として 0.001 λ の厚みの NiCr 膜を形成した。しかる後、NiCr 膜上に、Au を蒸着により成膜し、フォトリソグラフィー-リフトオフ法により図 22 に示す電極構造を形成した。

[0108] この電極構造では、インターデジタル電極 31 と、インターデジタル電極 31 の境界波伝搬方向両側に配置された反射器 32, 33 とが設けられている。

[0109] インターデジタル電極 31 及び反射器 32, 33 の電極指の延びる方向を傾斜させ、境界波の伝搬方向 β を -50~50° の範囲で変化させた。

[0110] なお、インターデジタル電極 31 と反射器 32, 33 を覆うように、SiO₂ 膜を RF マグネットロンスパッタ法により λ の厚みに成膜した。成膜温度は 250°C とした。

[0111] インターデジタル電極 31において、電極指の対数は 50.5 対とし、横モードスプリアスを抑制するように交差幅重み付けを図示のように施した。また、反射器の 32, 33 の電極指の本数は、それぞれ 51 本とした。また、開口長は 30 λ とした。なお、 λ は、インターデジタル電極 31 及び反射器 32, 33 のストリップの配置周期であり、3.0 μ m とした。

[0112] インターデジタル電極 31 及び反射器 32, 33 のデューティ比は 0.58 とし、Au 膜の厚みは 0.05 λ 、SiO₂ 膜の厚みは λ とした。

[0113] 上記のようにして構成された弾性境界波共振子のインピーダンス-周波数特性及び位相特性を図 23(a)~(c) 及び図 24(a)~(c) に示す。なお、図 23(a)~図 24(c) の縦軸のインピーダンスは、下記の式(8)で表わされる値である。

$$\begin{aligned} F(\phi, \theta, \psi) &= F(60^\circ - \phi, -\theta, \psi) \\ &= F(60^\circ + \phi, -\theta, 180^\circ - \psi) \\ &= F(\phi, 180^\circ + \theta, 180^\circ - \psi) \\ &= F(\phi, \theta, 180^\circ + \psi) \quad \cdots \text{式(8)} \end{aligned}$$

[0115] 図 23(c) 及び図 24(a)~(c)において 1100~1130 MHz 付近に表れているスプリアスは、ストンリー波によるスプリアスである。オイラー角の ψ を 20° 以上とすると、ストンリー波のスプリアスが僅かに発生する。しかしながら、実験例 2 で示したように、オイラー角の θ を 106° とすれば、ストンリー波のスプリアスを効果的に抑圧し得る。

[0116] また、図 23(c)~図 24(a)~(c) に示した特性においても、ストンリー波のスプリアス

は発生しているものの、そのレベルは十分に小さいため、実用上問題とはならない。

[0117] 図25(a)～25(c)～図28(a)～(c)は、上記1ポート型弾性境界波共振子の共振周波数と反共振周波数の差を共振周波数で除算することにより得られた共振反共振差のオイラー角 ϕ との関係を示す図である。なお、図25(a)～(c)では、オイラー角の $\theta = 90^\circ$ であり、図26(a)～(c)では、 $\theta = 100^\circ$ 、図27(a)～(c)では、 $\theta = 105^\circ$ 、図28では、 $\theta = 110^\circ$ である。

[0118] また、図29(a)～(c)及び図32(a)～(c)は、それぞれ、オイラー角の θ が 95° 、 100° 、 105° 及び 110° である場合のオイラー角の ϕ とインピーダンスとの関係を示す図である。

[0119] なお、インピーダンスの値は、前述した図23(a)～(c)の場合と同様に、式(8)で表わされた表現を用いた。

図25～図32から明らかなように、伝搬方位を表わす ϕ を変更することにより、帯域幅を調整し得ることがわかる。

[0120] なお、図25(a)～(c)～図32(a)～(c)において、電極膜厚は $0.04\lambda \sim 0.06\lambda$ 、オイラー角 θ は $95 \sim 110^\circ$ 、デューティ比は 0.636とした。

[0121] [実験例6]

実験例5の方法に従って、7個の1ポート型弾性境界波共振子を作製し、図33に示すように、5個の弾性境界波共振子を梯子型に接続してなるラダー型フィルタを構成した。図33において、ラダー型フィルタ40は、入力端子と出力端子とを結ぶ直列腕に、直列腕共振子S1, S2を有する。また、直列腕と基準電位との間に3個の並列腕共振子P1～P3が配置されている。

[0122] 本実験例では、同一の単結晶基板上に、5個の弾性境界波共振子を構成した。使用した単結晶基板は、(0° ， 105° ， $0^\circ \sim 140^\circ$)のLiNbO₃基板である。

[0123] 各1ポート型弾性境界波共振子において、反射器の電極指の本数は反射器1個当たり51本とした。そして、並列腕共振子P1, P3では、インターデジタル電極の電極指の対数は50.5対、開口長は 30λ とした。直列腕共振子S1, S2は、それぞれ、並列腕共振子P1, P3を構成するのに用いた共振子を2個直列に接続することにより構成した。並列腕共振子P2については、インターデジタル電極の電極指の対数を100

. 5対、開口長を 30λ とした。並列腕共振子P1～P3において、インターデジタル電極及び反射器における波長 λ は $3.0\mu m$ とした。また、直列腕共振子S1, S2の λ は、並列腕共振子P1, P3の反共振周波数と直列腕共振子S1, S2の共振周波数がほぼ重なるように配置した。インターデジタル電極及び反射器のデューティ比はいずれも0.58、Auからなる電極膜厚は 0.05λ 、 SiO_2 膜の厚みは 2.5λ とした。

- [0124] オイラー角の ϕ を 0° 、 20° 、 30° と変化させた場合の上記ラダー型フィルタの周波数特性を図34(a)～図35(b)に示す。
- [0125] なお、図34及び図35において、横軸は、周波数を各フィルタの3dB帯域幅で除算した規格化周波数である。3dB中心周波数は約1080MHzである。
- [0126] 図34及び図35から明らかなように、オイラー角 ϕ を変更することにより、帯域幅を調整し得ることがわかる。また、規格化周波数が1.05～1.10において、スプリアスが発生しているが、ストンリー波によるスプリアスは十分に抑制されているため、実用上問題とはならない。また、最小挿入損失は、 $\phi=0$ の条件で1.27dBと良好である。
- [0127] 次に、電極をCuにより構成し、上記と同様にしてラダー型フィルタを作製した。この場合、インターデジタル電極及び反射器の電極膜厚は 0.10λ とし、デューティ比は0.6とした。圧電単結晶基板としては、オイラー角(0° , 110° , 0°)の LiNbO_3 基板を用いた。また、Cuからなる電極の下層には、密着層として、 0.003λ のTi膜を從電極層として形成した。さらに、Cuからなる主たる電極層の上に、保護層として、 0.003λ のAlからなる第3の電極層を形成した。IDT及び反射器の電極指の配置周期 λ $3\mu m$ とした。また、 SiO_2 膜の膜厚は、 2λ とし、 SiO_2 膜からなる固体層上に、さらにエポキシ樹脂を 5λ 以上の厚みとなるように塗布し、硬化させた。このようにして得られたラダー型フィルタの周波数特性を図37に示す。なお、図37において、最小挿入損失は1.7dBと良好であった。
- [0128] 図37から明らかなように、主たる電極層をCuで構成した場合においても、良好なフィルタ特性の得られることがわかる。
- [0129] なお、上記のような境界波の伝搬方位により電気機械結合係数 k^2 を変化させて帯域幅を調整する手段は、上記1ポート型共振子や1ポート型共振子を複数用いたラダ

一型フィルタだけでなく、1ポート型共振子を複数配置して構成されているラチス型フィルタ、IDTを複数個配置して構成される縦結合共振子型フィルタ、2ポート型共振子及び横結合型フィルタなどにも用いることができる。

[0130] [実験例7]

オイラー角(0° , θ , 0°)のLiNbO₃基板上に、厚さ 0.5λ のAuからなる電極を構成し、Auからなる電極上に、固体層として、厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合と、厚さ 0.1λ のSiO₂及び厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合のLiNbO₃基板のオイラー角 θ と、SH型境界波(U2) 及びストンリー波(U3)の音速V、電気機械結合係数k²、伝搬損失 α 、周波数温度係数TCF(PFA)の関係を求めた。図38(a)～(c)は、厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合、図39(a)～(c)は、厚さ 0.1λ のSiO₂及び厚さ無限大の多結晶Siを形成した場合の結果を示す。

[0131] なお、 $\theta = 0^\circ \sim 180^\circ$ の全範囲において、伝搬損失 α は $0\text{dB}/\lambda$ 、パワーフローアンプのPFAは 0° であった。

[0132] 図38(a)～(c)と、図39(a)～(c)との比較から明らかのように、固体層SiO₂を用いた場合に比べ、多結晶Siを用いた場合には、SH型境界波を利用する場合にストンリー波の電気機械結合係数は0とはならないものの、 $\theta = 106^\circ \sim 115^\circ$ において、ストンリー波の電気機械結合係数が小さくなる傾向の見られることがわかる。従って、固体層のSiO₂で構成した場合と、同じオイラー角、多結晶Siにより固体層を形成した場合においても、ストンリー波のスプリアスを抑圧し得ることがわかる。

[0133] [実験例8]

携帯電話用RFモジュールは、送信ブロックと受信ブロックとに分かれており、送信帯域と受信帯域とは異なっている。受信ブロックに使われるRxフィルタでは、受信帯域が通過域となり、送信帯域が阻止域となる。また、送信ブロックに用いられるTxフィルタでは、送信帯域が通過域となり、受信帯域が阻止域となる。

[0134] 従って、携帯電話に用いられるRFフィルタでは、通過帯域に対し、通過帯域の片側の阻止域における減衰量は十分に大きいことが強く求められることがある。この場合、フィルタの通過特性を意図的に非対称とし、Txフィルタの場合には、受信帯域の減衰量を十分大きくし、逆にRFフィルタの場合には、送信帯域の減衰量を十分大き

くする必要が知られている。

- [0135] フィルタの通過特性を非対称にするには、フィルタにコイルやキャパシタンスを接続すればよい。例えば、ラダー型フィルタの場合には、並列腕共振子または直列腕共振子のいずれか一方にコイルを接続し、一方の共振子の共振周波数と反共振周波数との周波数差を拡げることにより、通過帯域を非対称とすることができる。しかしながら、フィルタにコイルやキャパシタを接続しなければならないため、部品点数が増加し、かつフィルタの外径寸法が大きくならざる得ない。
- [0136] これに対して、本発明においては、好ましくは、実験例5で示した伝搬方位 ϕ を変更させることにより、帯域調整された共振子を用いることにより、上記問題を解決することができる。図36は、図33に示したラダー型フィルタにおいて、並列腕共振子P1, P3における伝搬方位を $\phi = 20^\circ$ とし、直列腕共振子S1, S2の伝搬方位を $\phi = 0^\circ$ として構成したことを除いて、同様に構成されたラダー型フィルタの通過帯域を示す。
- [0137] 図36から明らかなように、通過帯域の低周波側において、急激に減衰し、規格化周波数0. 956においては、図34及び図35に示したラダー型フィルタの通過特性では、減衰量は34dBであるのに対し、図36に示した特性では、減衰量は44dBと大きくされていることがわかる。
- [0138] なお、並列腕共振子P1, P3と、直列腕共振子S1, S2の伝搬方位を逆にすれば、通過帯域の広域側の減衰量を改善することができる。
- [0139] なお、伝搬方位により電気機械結合係数 k^2 が調整可能なLiNbO₃基板のオイラー角は、実験例5に示した(0°, 105°, 0°)付近以外でも、存在し、例えば(90°, 90°, 0°)付近にも存在する。従って、SiO₂/Au/LiNbO₃構造において、Auの厚みを0. 07λとした場合、LiNbO₃基板のオイラー角を(90°, 90°, 0°)から(90°, 90°, 60°)とすることにより、電気機械結合係数を16. 8%から0. 8%に調整することができる。
- [0140] 伝搬方位により電気機械結合係数 k^2 を変化させて、帯域幅を調整する構造を用い、弹性境界波装置の高性能化を図る手段は、上記ラダー型フィルタにおける通過帯域近傍における急峻性を高めるだけでなく、様々な構成に用いることができる。例えば、図40に示すように、Rxフィルタ41及びTxフィルタ42が1つのチップに構成され

ている2入力及び2出力タイプの2つの帯域を有するフィルタチップにも適用することができます。この場合、Rxフィルタ41及びTxフィルタ42の通過帯域は、図41に例えれば示す通りとなる。図41において、例えばRxフィルタの低周波側における急峻性を高めたり、Txフィルタの通過帯域高域側における急峻性を高めたり、上記と同様の手段を用いることができる。また、図42に示すように、1入力2出力タイプの2つの帯域を有するフィルタにも同様に上記手段を用いることができる。図42に示すフィルタでは、Rxフィルタ43とTxフィルタ44の入力が共通接続されている。

[0141] また、弹性境界波フィルタを複数個並列または直列に接続した構成において、一方の弹性境界波フィルタの通過帯域の高域側または低域側と、他方の弹性境界波フィルタの通過帯域の高域側または高域側とが接するように設計すれば、広い帯域のフィルタを構成することができる。この場合、通過帯域端は、3dBの減衰量の部分で接することが望ましい。このような設計において、本発明に従って伝搬方位が変えられた複数の弹性境界波フィルタを用い、一方の弹性境界波フィルタを広帯域、一方の弹性境界波フィルタを狭帯域とすれば、通過帯域の高周波側または低周波側のいずれか一方において急峻性を高めることができる。すなわち、図43に示すように、第1の弹性境界波フィルタ45と第2の弹性境界波フィルタ46とが並列に接続されている構成、あるいは図45に示すように、第1の弹性境界波フィルタ47と、第2の弹性境界波フィルタ48とが直列に接続されている構成において、図44に示すように、第1、第2の弹性境界波フィルタの通過帯域を近接させて、太い実線で示されている合成された帯域特性を得ることができる。このような構成においても、本発明に従って、伝搬方位を調整することにより容易に広帯域のフィルタ特性を設計することができる。

[0142] さらに、縦結合型フィルタの入力端子や接続端子及び従属接続端子のいずれかに、1ポート型共振子を直列または並列に接続して、通過帯域特性上にトラップを形成する構造においても、縦結合フィルタと共振子との伝搬方位を異ならせることにより、トラップ帯域を変化させることができる。

[0143] さらに、各種弹性境界波装置の設計方法において、伝搬方位により電気機械結合係数 k^2 を変化させて帯域幅を調整させる方法を用いることにより、弹性境界波装置の設計及び製造工程の簡略化を図ることができる。さらに、1チップ化により小型化を図

る上でも有用である。

- [0144] 本発明に係る弾性境界波装置により、縦結合型フィルタが構成されていてよい。図46は、縦結合型フィルタを構成した場合の電極構造を示す模式的平面図である。
- [0145] 図46では、縦結合型フィルタ51の電極構造のみが模式的平面図で示されている。実際には、図46に示す電極構造は、第1のバイス層と第2のバイス層との境界に形成されている。すなわち、縦結合型フィルタ51の正面断面図は、図1(b)に示した弾性境界波装置1とほぼ同様であり、電極構造のみが図46に示すように変形されている。
- [0146] 図46に示すように、縦結合型フィルタ51では、弾性境界波の伝搬方向に沿って3個のIDT52～54が配置されている。IDT52～54が配置されている領域の表面波伝搬方向両側に反射器55, 56が配置されている。中央のIDT53が、入力端子に接続されており、IDT52, 54の各一端が共通接続されて出力端子に接続されている。すなわち、縦結合型フィルタ51は、3IDT型の縦結合型弾性境界波フィルタである。
- [0147] 前述したように、上記IDT52～54及び反射器55, 56を有する電極構造が、単結晶基板と固体層との境界に形成される。
- [0148] 上記単結晶基板として、 105° Yカット 0° X伝搬、オイラー角で(0° , 105° , 0°)のLiNbO₃基板を用いて以下の仕様で縦結合型フィルタ51を作製し、周波数特性を測定した。結果を図47に示す。
- [0149] 電極構造: 0.03 λ のNiCr膜/0.05 λ のAu膜及び0.003 λ のNiCr膜をこの順序に積層した積層膜によりIDT52～54及び反射器55, 56を形成した。また、電極を覆う固体層は厚さ2.0 λ のSiO₂膜により形成した。
- [0150] IDT52, 54の電極指の対数は6対、IDT53の電極指の対数は10対とした。反射器55, 56の電極指の本数はそれぞれ40本とした。
IDT52～54における周期 λ は3.0 μm とし、反射器55, 56の周期は3.1 μm とした。
- [0151] 次に使用した単結晶基板の伝搬角を、 105° Yカット 20° X伝搬、オイラー角で(0° , 105° , 20°)のLiNbO₃基板に変更したことを除いては同様にして縦結合型フィルタを作製し、周波数特性を測定した。結果を図48に示す。

- [0152] 図47と図48を比較すれば明らかなように、伝搬角度を変更することにより、通過帯域幅が変化していることがわかる。従って、同一基板上に、伝搬角が異なる複数個の縦結合型フィルタを作製すれば、通過帯域幅等のフィルタ特性が異なる複数の縦結合型フィルタを同一基板上に形成することが可能となる。
- [0153] なお、本明細書において、基板の切断面と境界波の伝搬方向を表現するオイラー角(ϕ , θ , ψ)は、文献「弹性波素子技術ハンドブック」(日本学術振興会弹性波素子技術第150委員会、第1版第1刷、平成13年11月30日発行、549頁)記載の右手系オイラー角を用いた。すなわち、LNの結晶軸X、Y、Zに対し、Z軸を軸としてX軸を反時計廻りに ϕ 回転しXa軸を得る。次に、Xa軸を軸としてZ軸を反時計廻りに θ 回転しZ'軸を得る。Xa軸を含み、Z'軸を法線とする面を基板の切断面とした。そして、Z'軸を軸としてXa軸を反時計廻りに ψ 回転した軸X'方向を境界波の伝搬方向とした。
- [0154] また、オイラー角の初期値として与えるLiNbO₃の結晶軸X、Y、Zは、Z軸をc軸と平行とし、X軸を等価な3方向のa軸のうち任意の1つと平行とし、Y軸はX軸とZ軸を含む面の法線方向とする。
- [0155] なお、本発明におけるLiNbO₃のオイラー角(ϕ , θ , ψ)は結晶学的に等価であればよい。例えば、文献7(日本音響学会誌36巻3号、1980年、140~145頁)によれば、LiNbO₃は三方晶系3m点群に属する結晶であるので(A)式が成り立つ。
- [0156]
$$\begin{aligned} F(\phi, \theta, \psi) &= F(60^\circ - \phi, -\theta, \psi) \\ &= F(60^\circ + \phi, -\theta, 180^\circ - \psi) \\ &= F(\phi, 180^\circ + \theta, 180^\circ - \psi) \\ &= F(\phi, \theta, 180^\circ + \psi) \end{aligned} \quad \cdots \text{式(A)}$$
- ここで、Fは、電気機械結合係数k²、伝搬損失、TCF、PFA、ナチュラル一方向性などの任意の境界波特性である。PFAやナチュラル一方向性は、例えば伝搬方向を正負反転してみた場合、符号は変わるもののは絶対量は等しいので実用上等価であると考えられる。なお、文献7は表面波に関するものであるが、境界波に関しても結晶の対称性は同様に扱える。例えば、オイラー角(30°, θ , ψ)の境界波伝搬特性は、オイラー角(90°, 180° - θ , 180° - ψ)の境界波伝搬特性と等価である。また

、例えば、オイラー角(30° , 90° , 45°)の境界波伝搬特性は、下記の表8に示すオイラー角の境界波伝搬特性と等価である。

[0157] また、本発明において計算に用いた電極の材料定数は多結晶体の値であるが、エピタキシャル膜などの結晶体においても、膜自体の結晶方位依存性より基板の結晶方位依存性が境界波特性に対して支配的であるので式(A)で表わされる等価なオイラー角の場合も、実用上問題ない程度に同等の境界波伝搬特性が得られる。

[0158] [表8]

ϕ (°)	θ (°)	ψ (°)
30	90	225
30	270	135
30	270	315
90	90	135
90	90	315
90	270	45
90	270	225
150	90	45
150	90	225
150	270	135
150	270	315
210	90	135
210	90	315
210	270	45
210	270	225
270	90	45
270	90	225
270	270	135
270	270	315
330	90	135
330	90	315
330	270	45
330	270	225

請求の範囲

- [1] 非漏洩伝搬型の弾性境界波を利用した弾性境界波装置であつて、カット角が同じ単結晶基板を用いて構成された複数の弾性境界波素子を備え、各弾性境界波素子が前記単結晶基板と、単結晶基板に積層された固体層と、前記単結晶基板と固体層との境界に設けられた電極とを有し、複数の弾性境界波素子において、少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位が、他の少なくとも1つの弾性境界波素子における弾性境界波の伝搬方位と異なっていることを特徴とする、弾性境界波装置。
- [2] 前記弾性境界波素子が、弾性境界波フィルタまたは弾性境界波共振子である、請求項1に記載の弾性境界波装置。
- [3] 前記弾性境界波素子が、共振構造を有する、請求項1または2に記載の弾性境界波装置。
- [4] 前記弾性境界波装置が、縦結合型フィルタである、請求項1に記載の弾性境界波装置。
- [5] 前記複数の弾性境界波素子が单一の圧電単結晶基板上に構成されていることを特徴とする、請求項1～4のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。
- [6] 少なくとも1つの弾性境界波素子の電気機械結合係数が、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の電気機械結合係数と異なっている、請求項1～5のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。
- [7] 少なくとも1つの弾性境界波素子の帯域幅は、少なくとも1つの他の弾性境界波素子の帯域幅と異なっている、請求項1～6のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。
- [8] 前記電極の厚みは、SH型境界波の音速が、前記固体層を伝搬する遅い横波の音速及び前記圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるような厚みとされている、請求項1～7のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。
- [9] 前記電極のデューティ比は、SH型の境界波の音速が、固体層を伝搬する遅い横波の音速及び圧電単結晶基板を伝搬する遅い横波の音速よりも遅くなるようなデューティ比とされている、請求項1～8のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

- [10] 前記電極の密度を ρ (kg/m^3)、電極の膜厚H(λ)、境界波の波長 λ としたとき、
 $H > 8261.744 \rho^{-1.376}$ とされている、請求項1～9のいずれか1項に記載の弹性境界波装置。
- [11] $\rho > 3745 \text{kg}/\text{m}^3$ である、請求項10に記載の弹性境界波装置。
- [12] $33000.39050 \rho^{-1.50232} < H < 88818.90913 \rho^{-1.54998}$ であることを特徴とする
、請求項10または11に記載の弹性境界波装置。
- [13] 前記圧電単結晶基板がLiNbO₃基板からなり、該LiNbO₃基板のオイラー角(ϕ ,
 θ , ψ)の ϕ が -31° ～ 31° の範囲であり、 θ 及び ψ が、下記の表1の点A1～A13
で囲まれた範囲である、請求項1～12のいずれか1項に記載の弹性境界波装置。

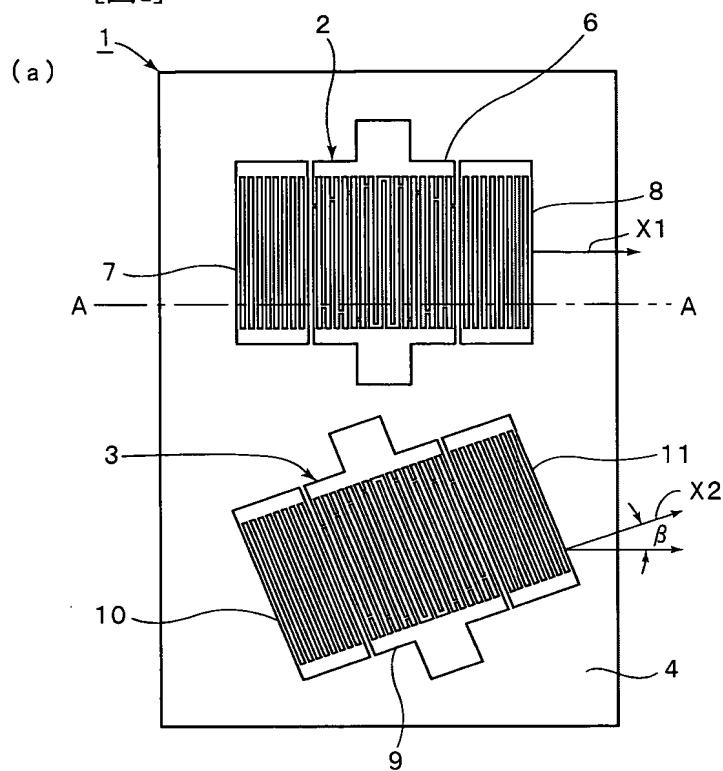
[表1]

点	ψ (°)	θ (°)
A01	0	116
A02	11	118
A03	20	123
A04	25	127
A05	33	140
A06	60	140
A07	65	132
A08	54	112
A09	48	90
A10	43	87
A11	24	90
A12	0	91
A13	0	116

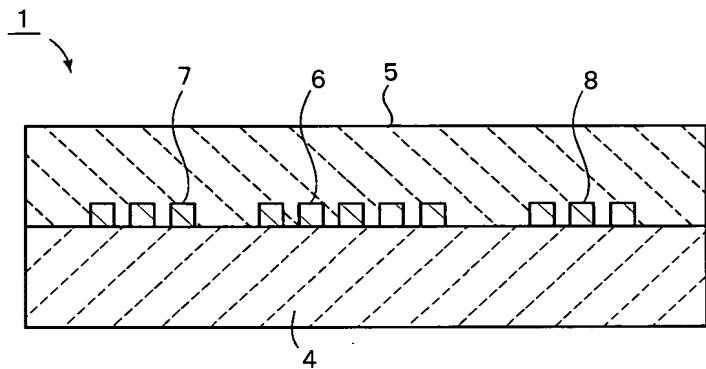
- [14] 前記電極が、Au、Ag、Cu、Al、Fe、Ni、W、Ta、Pt、Mo、Cr、Ti、ZnO及びITO
からなる群から選択された1種からなる主電極層を備える、請求項1～13のいずれか
1項に記載の弹性境界波装置。
- [15] 前記電極が、主電極層に積層された第2の電極層をさらに備える、請求項14に記
載の弹性境界波装置。
- [16] 前記固体層が誘電体からなる、請求項1～15のいずれか1項に記載の弹性境界波
装置。
- [17] 前記固体層が、SiO₂を主成分とする材料からなる、請求項16に記載の弹性境界
波装置。

- [18] 前記固体層が複数の材料層を積層してなる複数の積層体により構成されている、請求項1～16のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。
- [19] 前記固体層が、 SiO_2 を主成分とする層と、Siを主成分とする層とを積層した構造を有する、請求項18に記載の弾性境界波装置。
- [20] 前記固体層が、Si、 SiO_2 、ガラス、窒化シリコン、炭化シリコン、 ZnO 、 Ta_2O_5 、チタン酸ジルコン酸鉛系圧電セラミックス、窒化アルミニウム、 Al_2O_3 、 LiTaO_3 及び LiNbO_3 からなる群から選択された少なくとも1種により構成されている、請求項1～16のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。
- [21] 前記固体層上に密着形成された樹脂層をさらに備える、請求項1～20のいずれか1項に記載の弾性境界波装置。

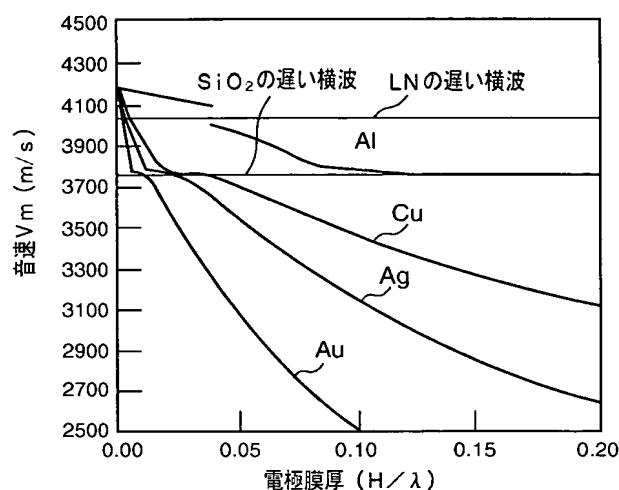
[図1]



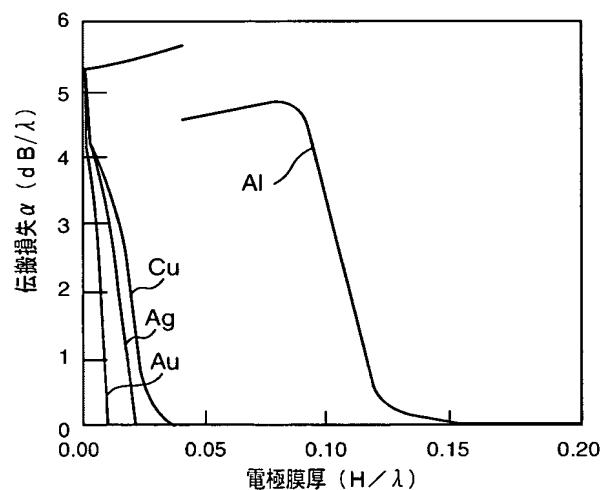
(b)



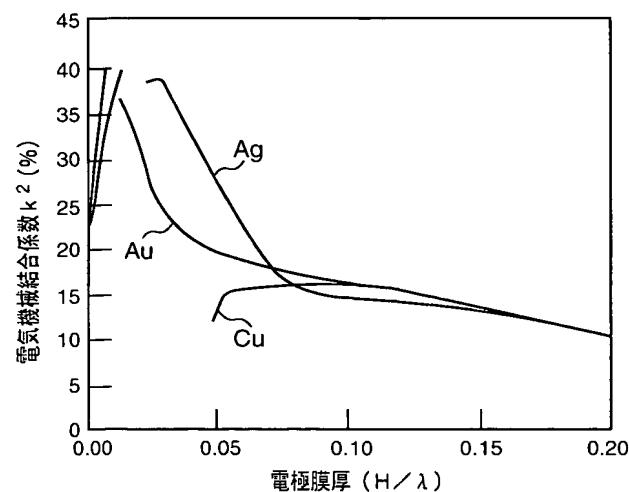
[図2]



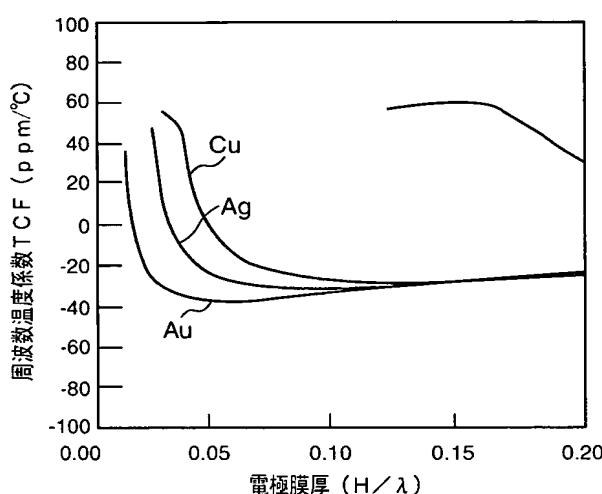
[図3]



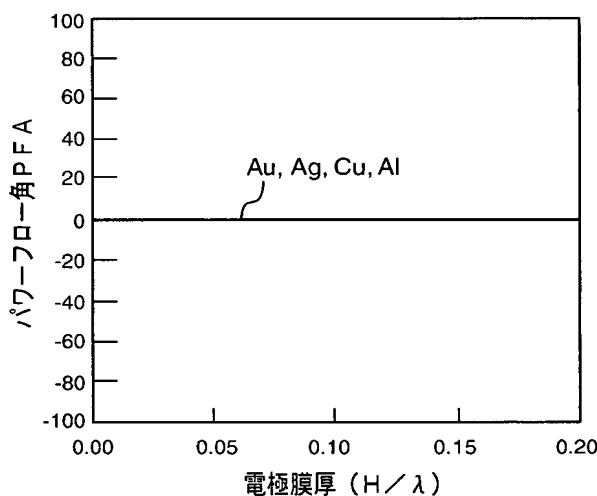
[図4]



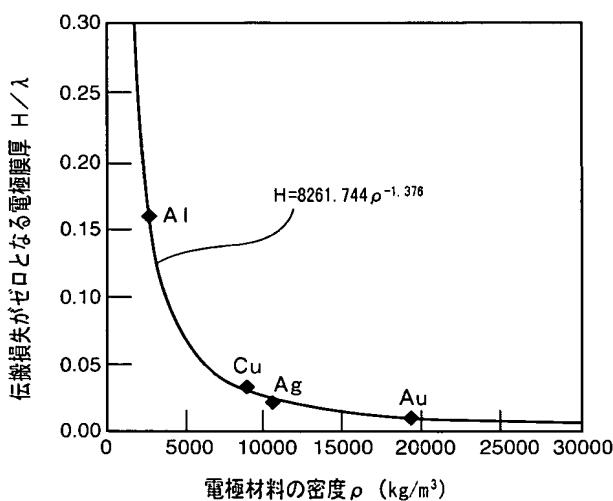
[図5]



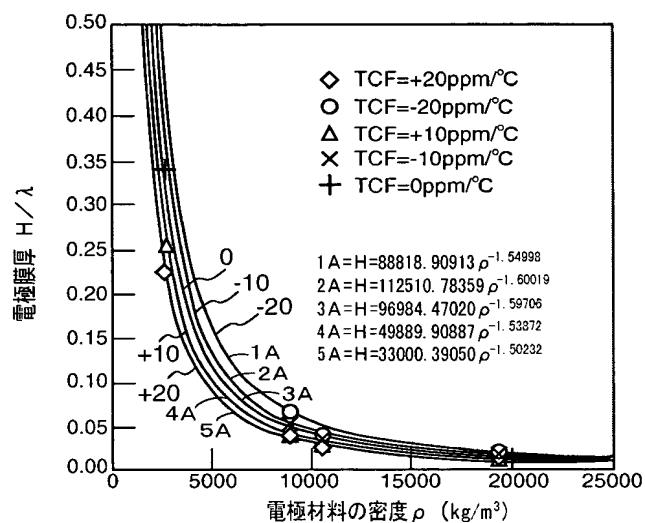
[図6]



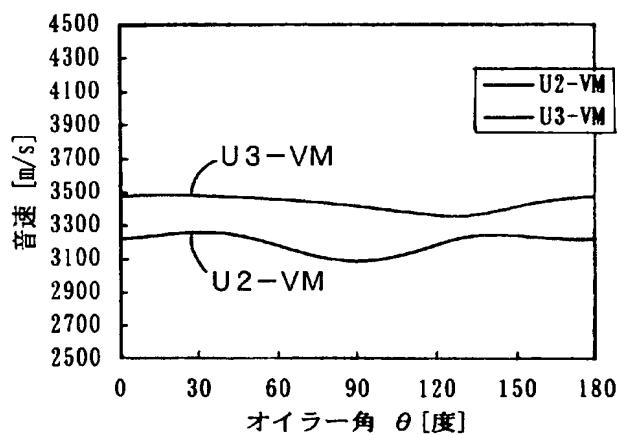
[図7]



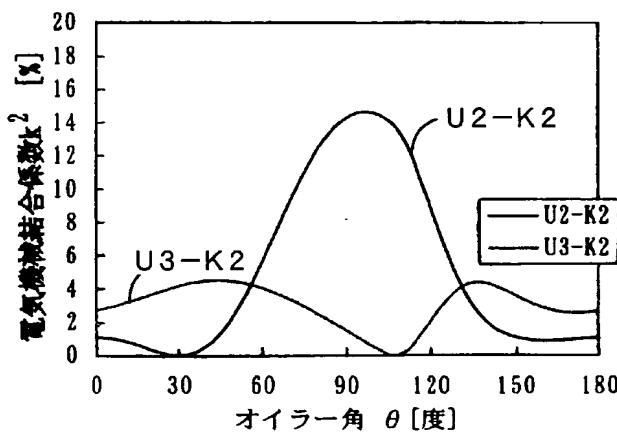
[図8]



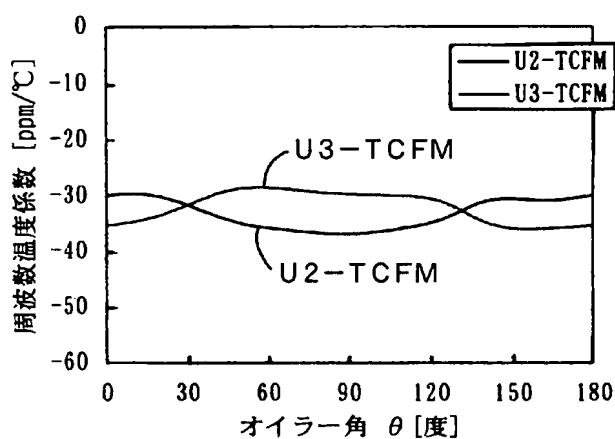
[図9]



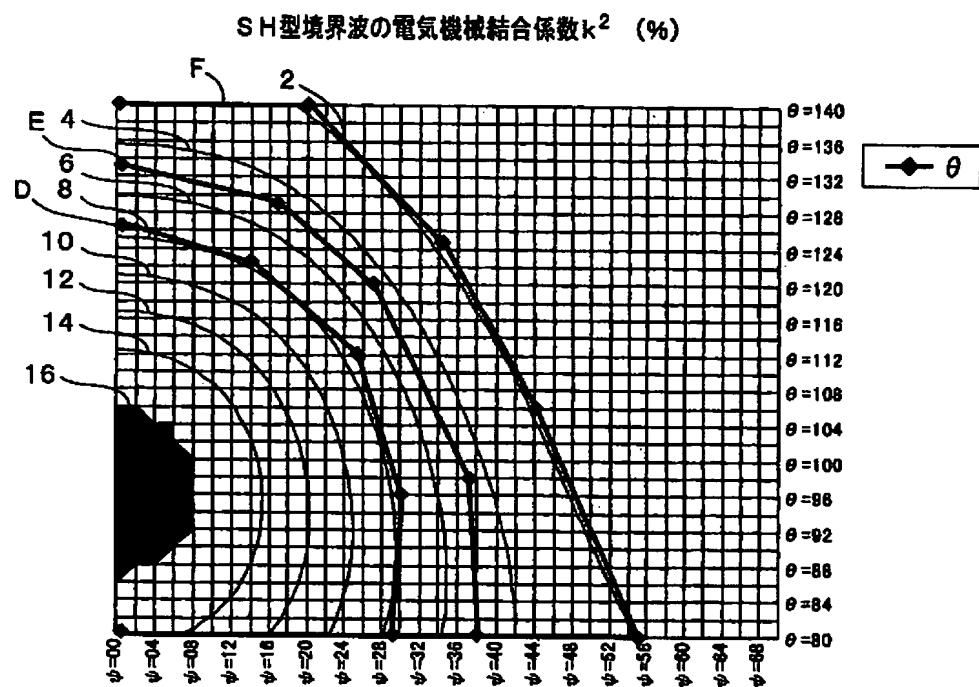
[図10]



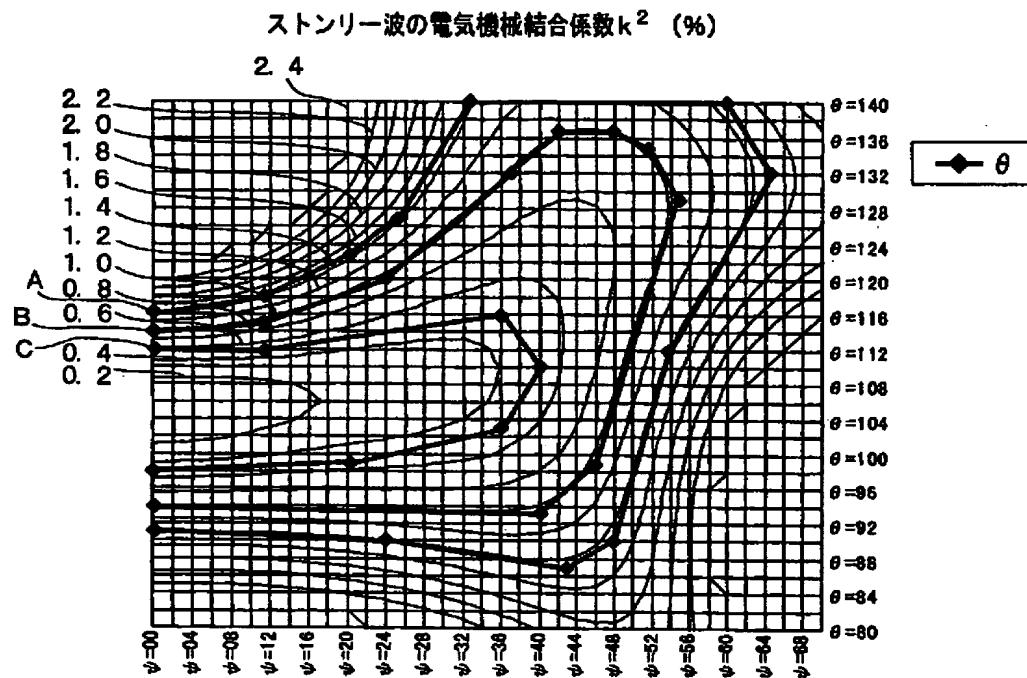
[図11]



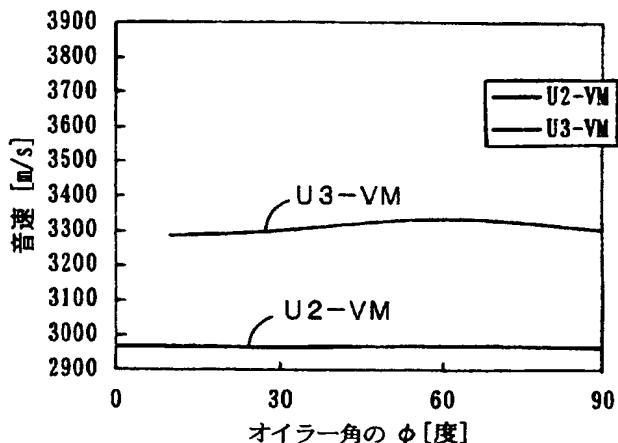
[図12]



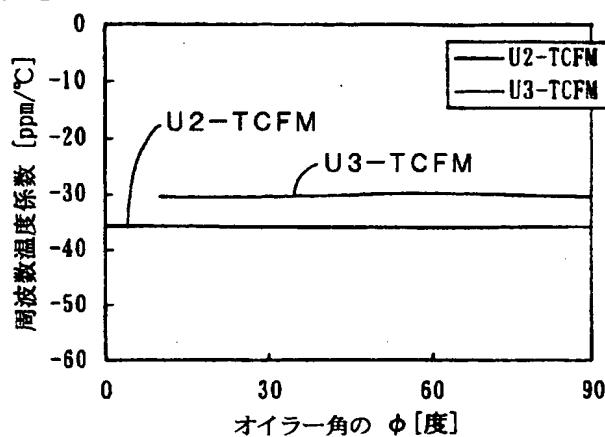
[図13]



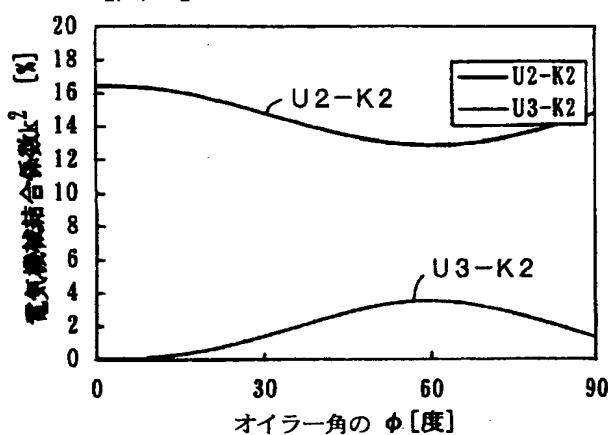
[図14]



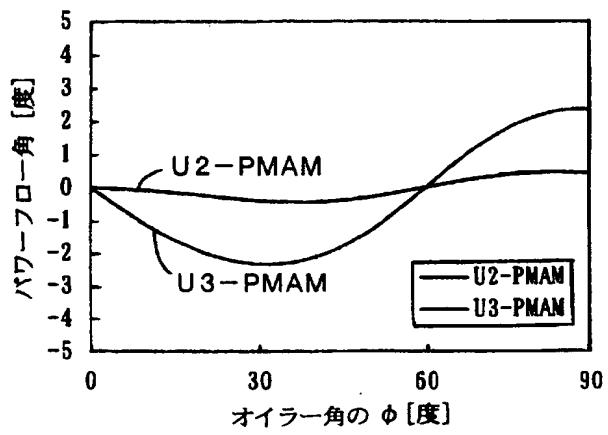
[図15]



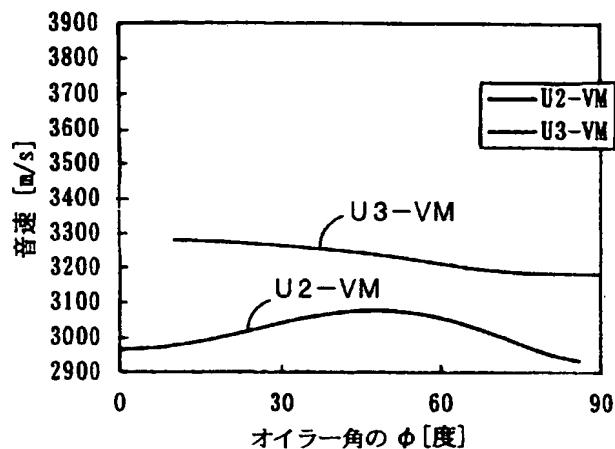
[図16]



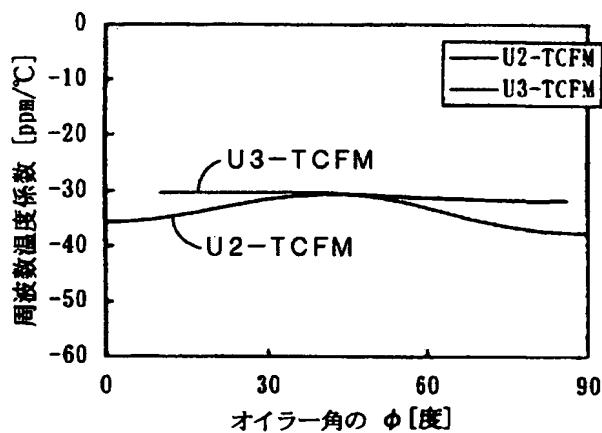
[図17]



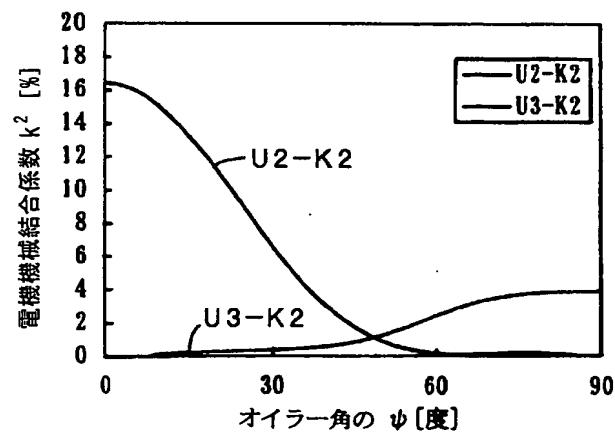
[図18]



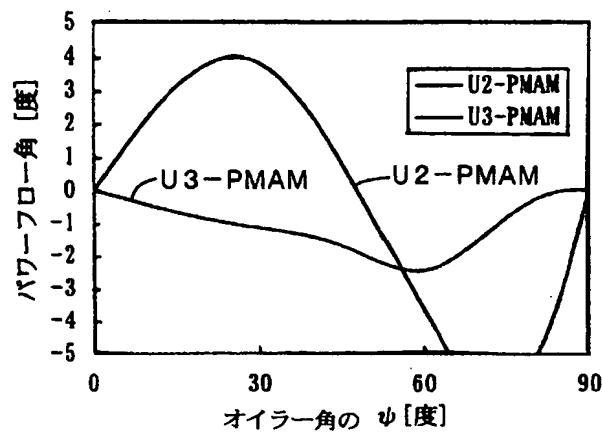
[図19]



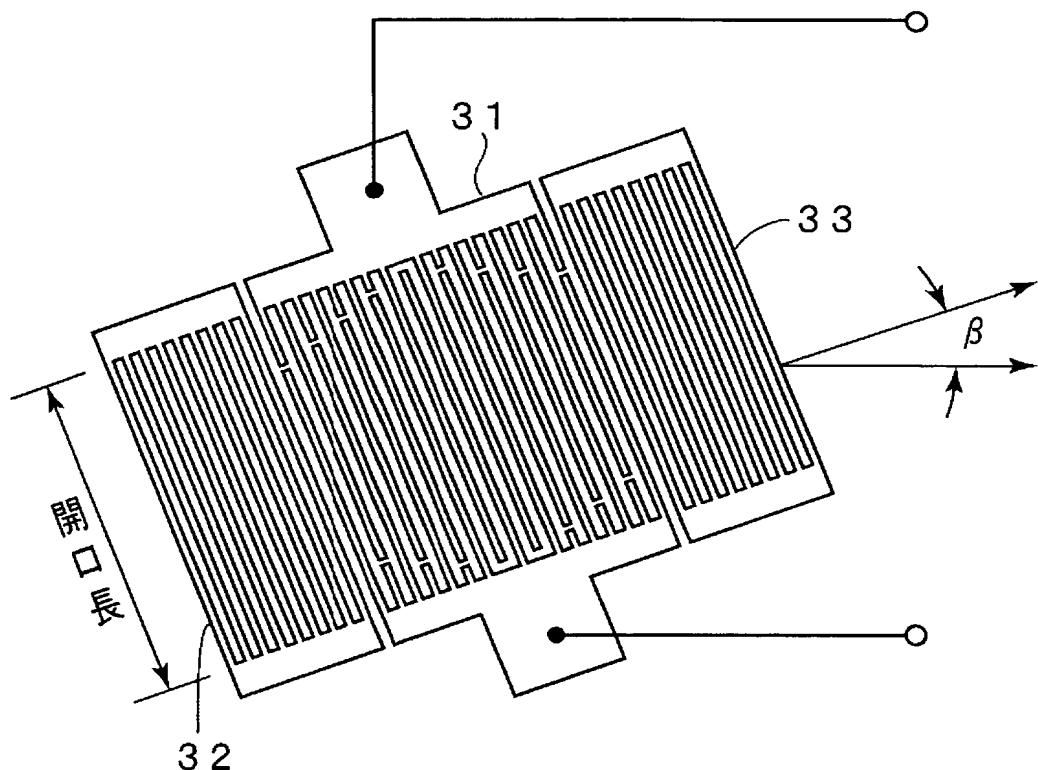
[図20]



[図21]

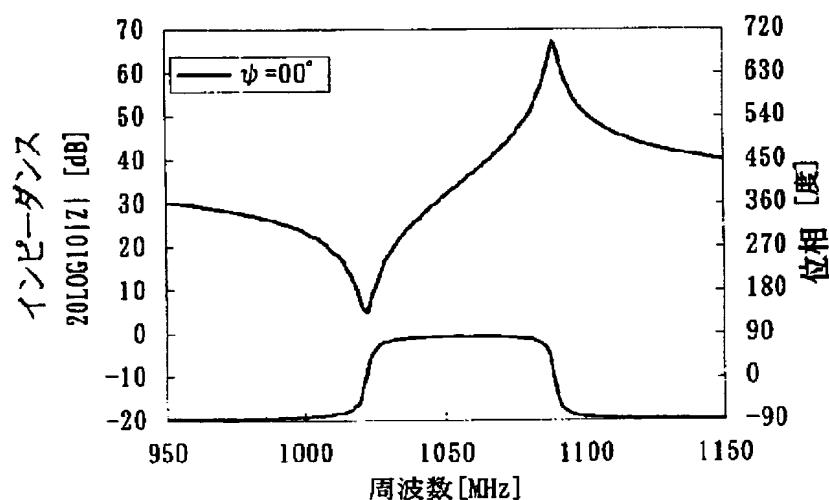


[図22]

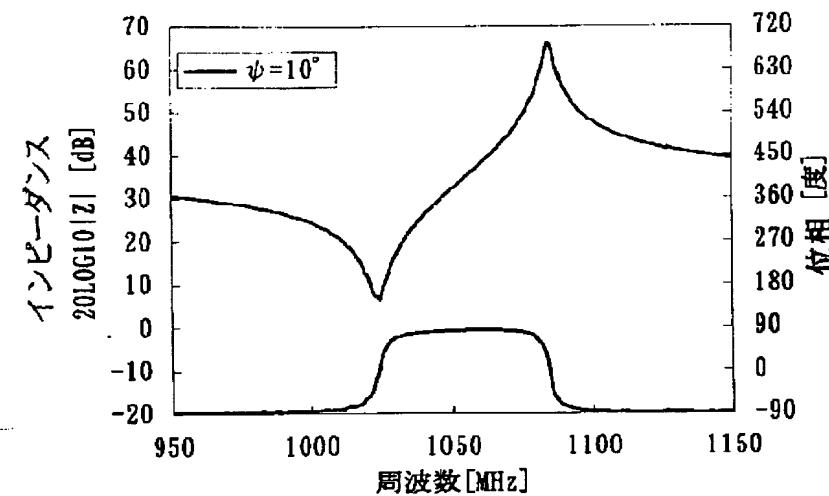


[図23]

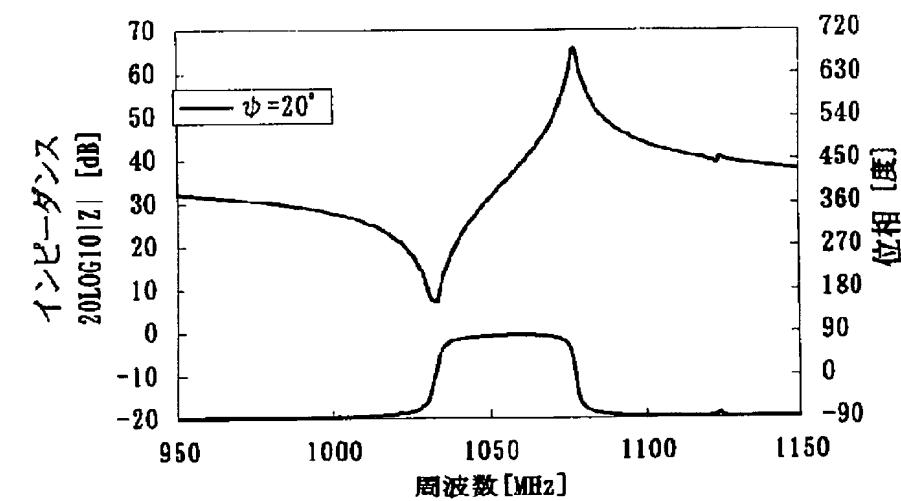
(a)



(b)

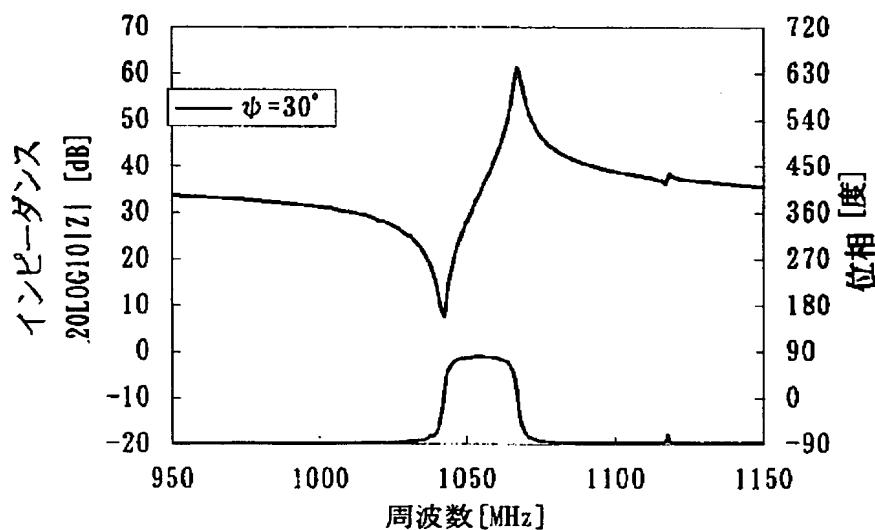


(c)

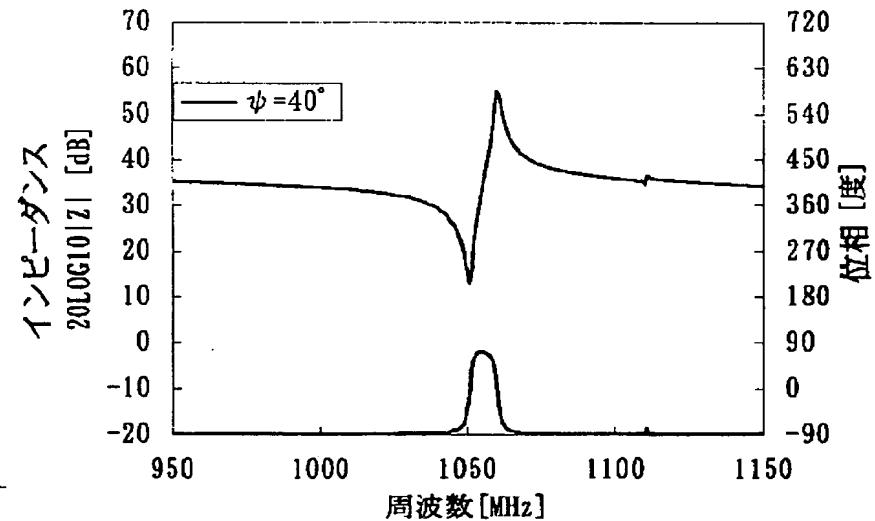


[図24]

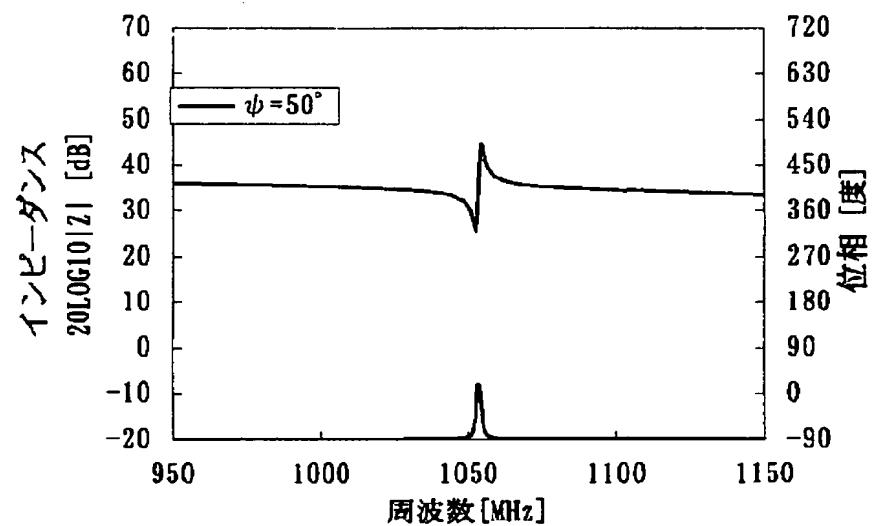
(a)



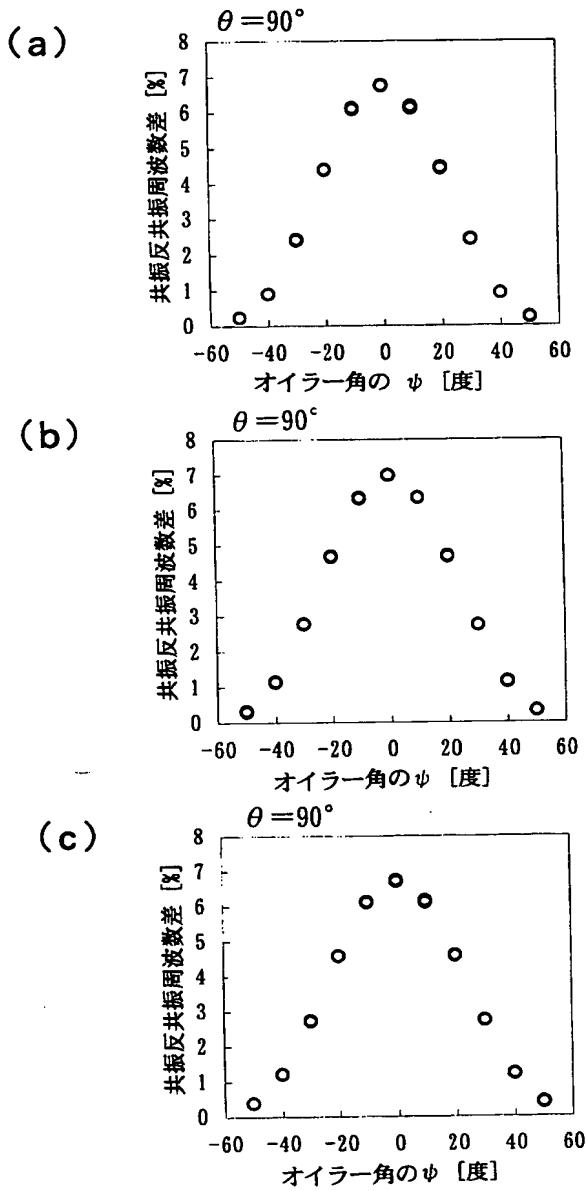
(b)



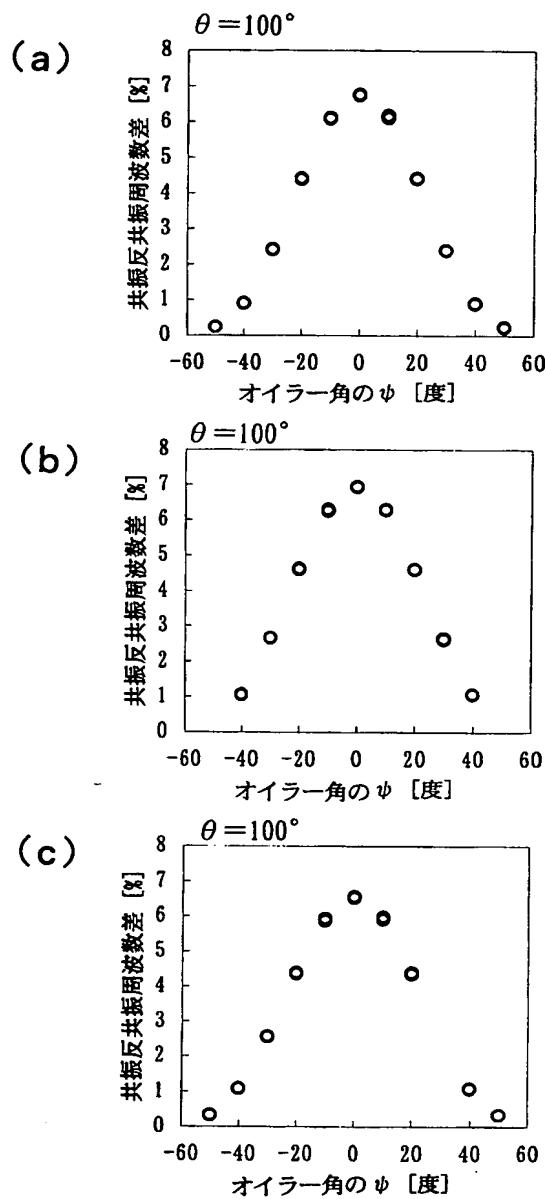
(c)



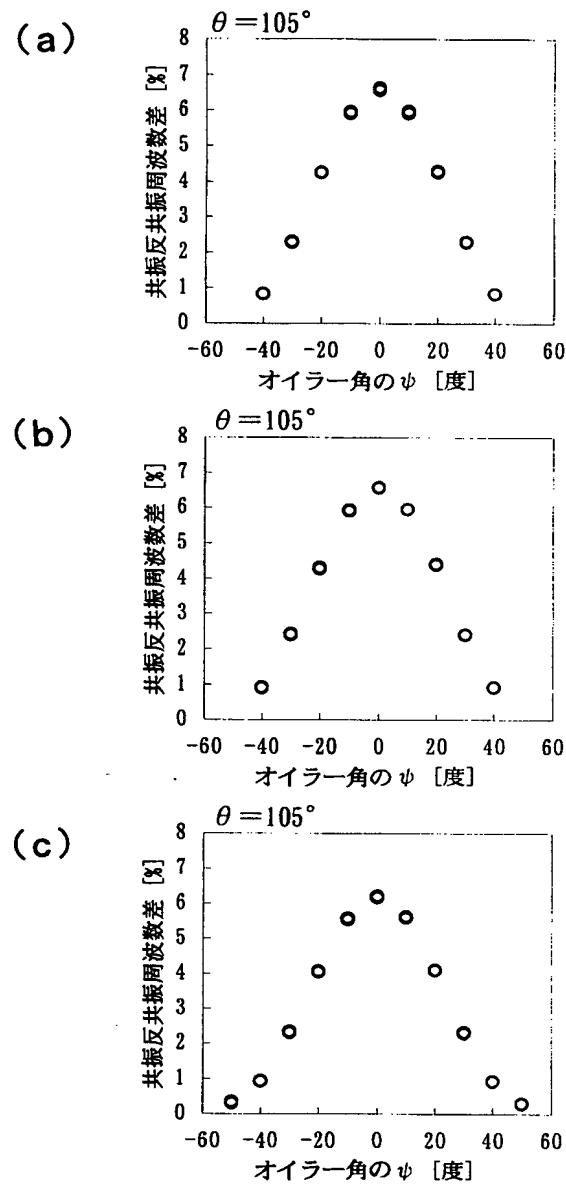
[図25]



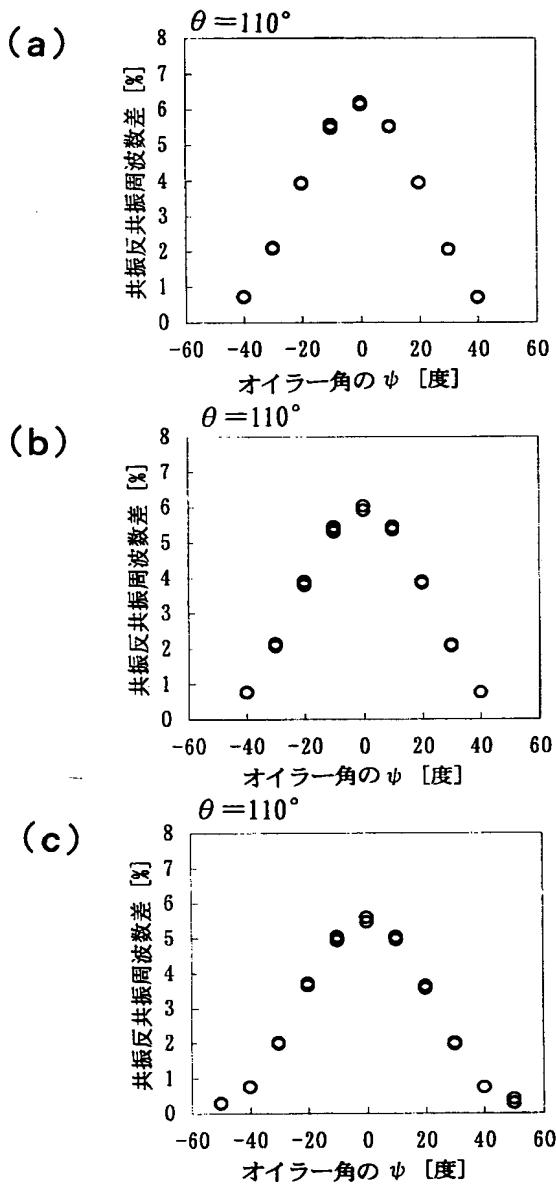
[図26]



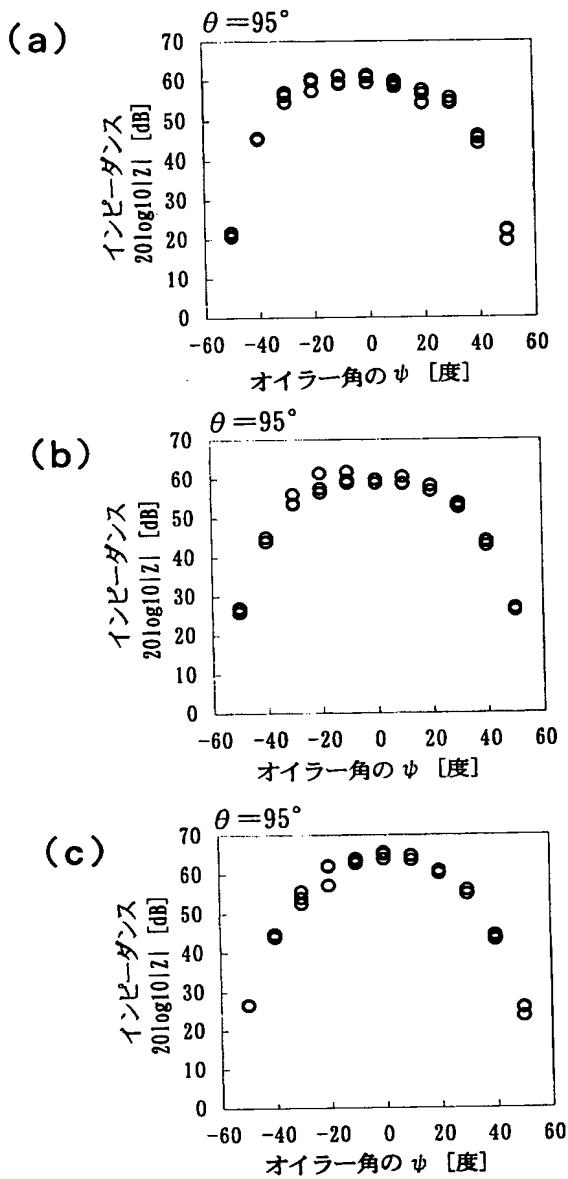
[図27]



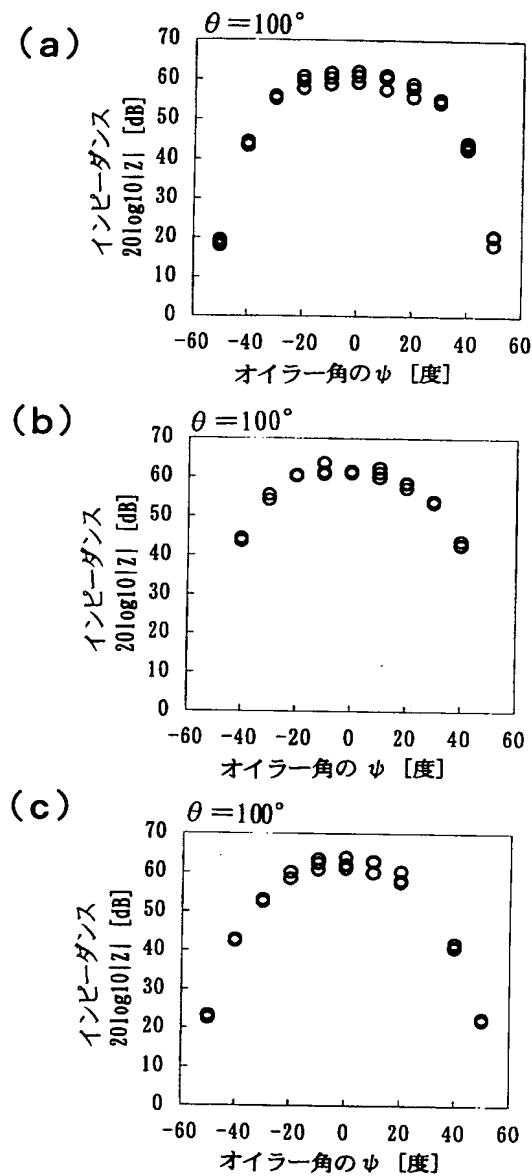
[図28]



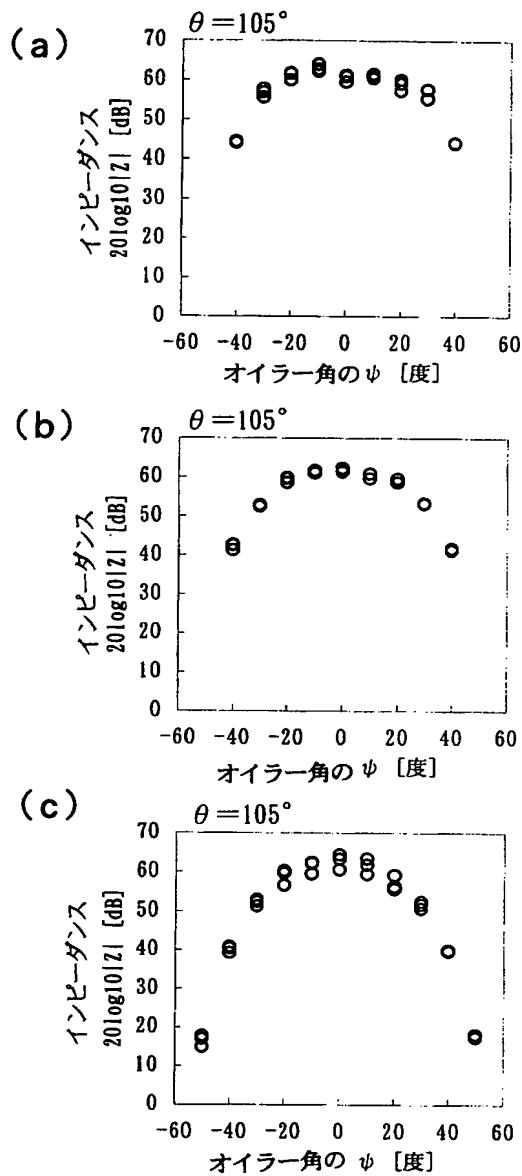
[図29]



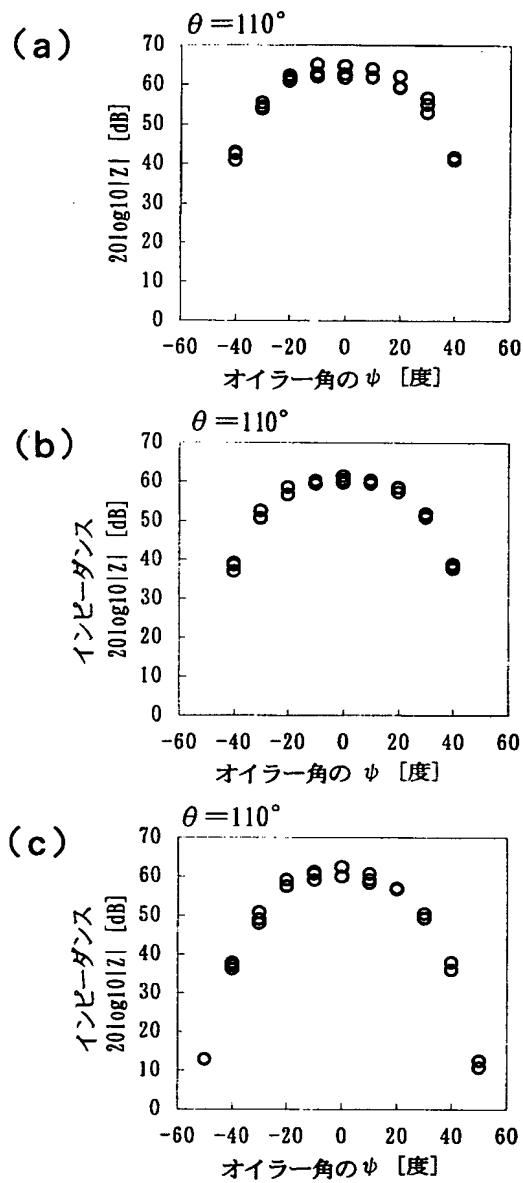
[図30]



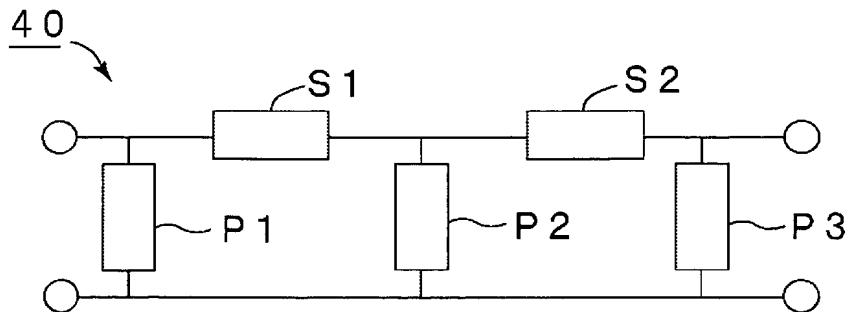
[図31]



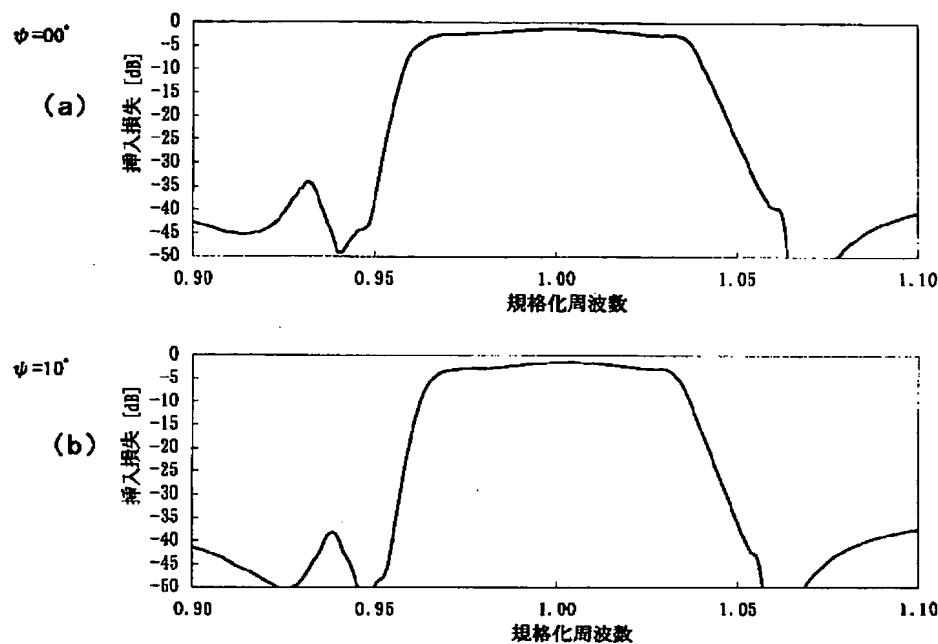
[図32]



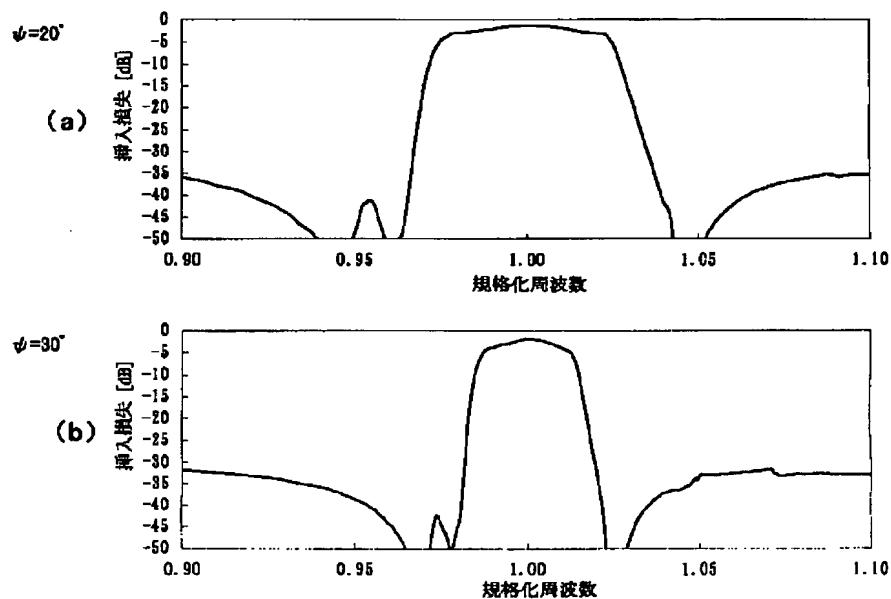
[図33]



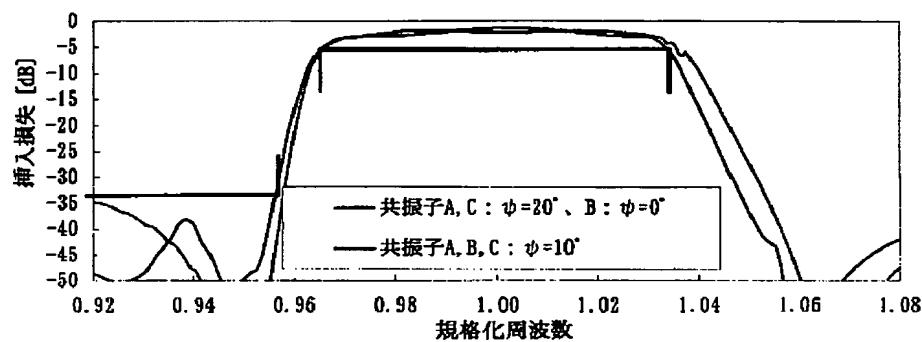
[図34]



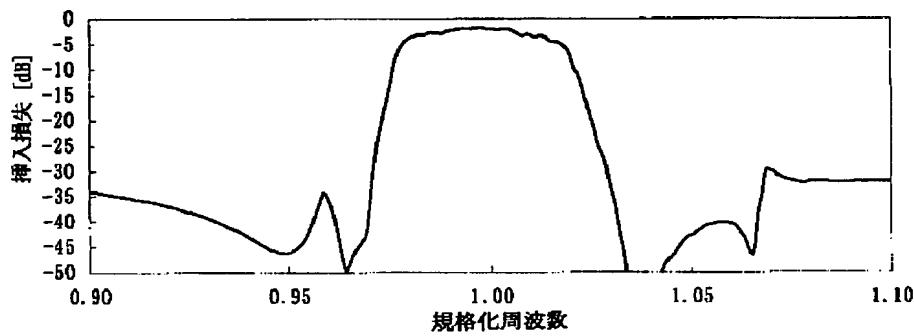
[図35]



[図36]

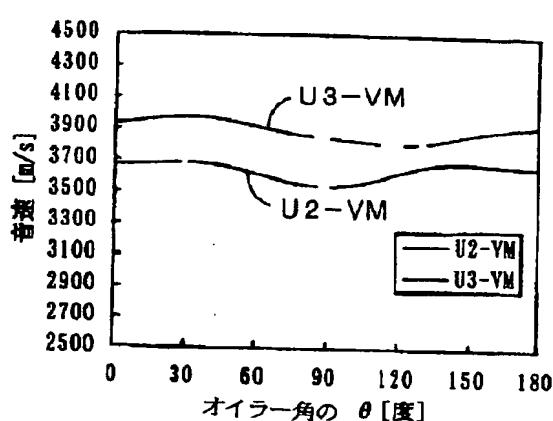


[図37]

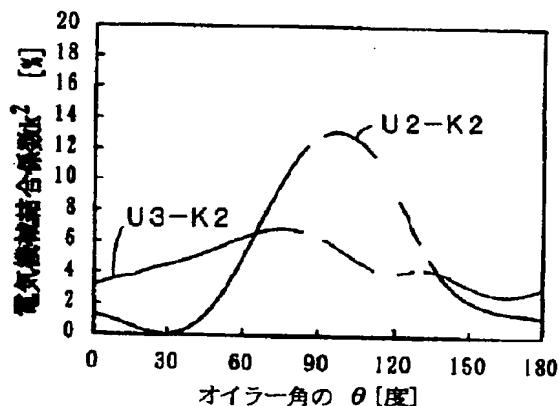


[図38]

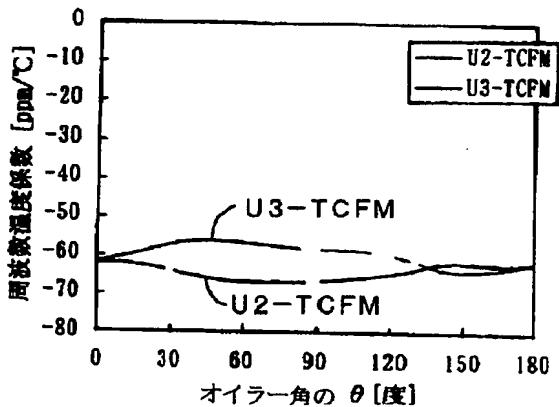
(a)



(b)

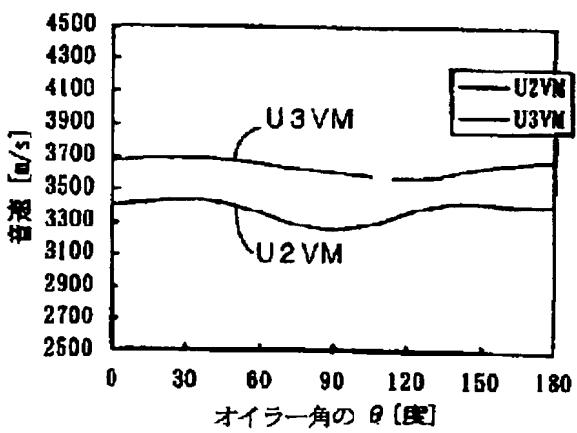


(c)

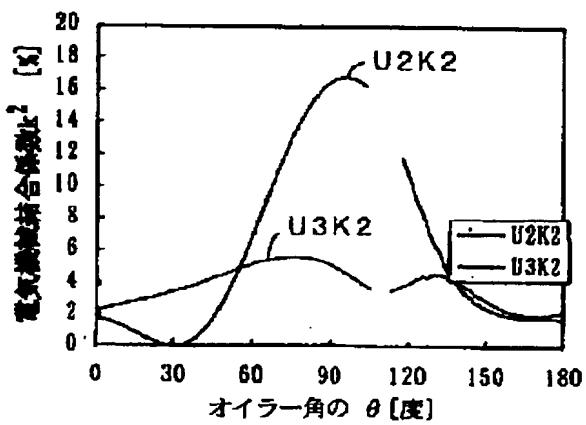


[図39]

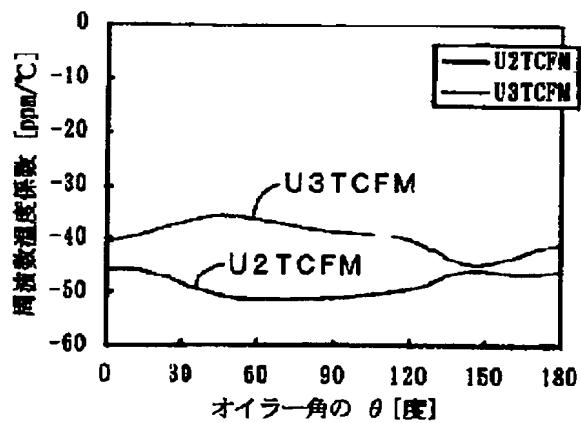
(a)



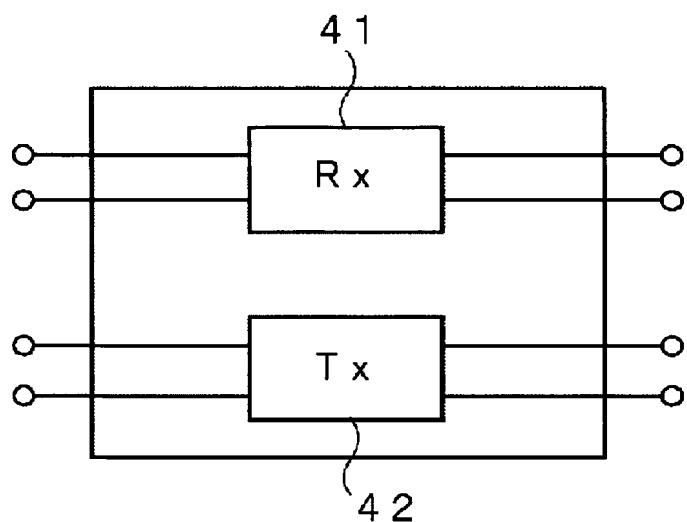
(b)



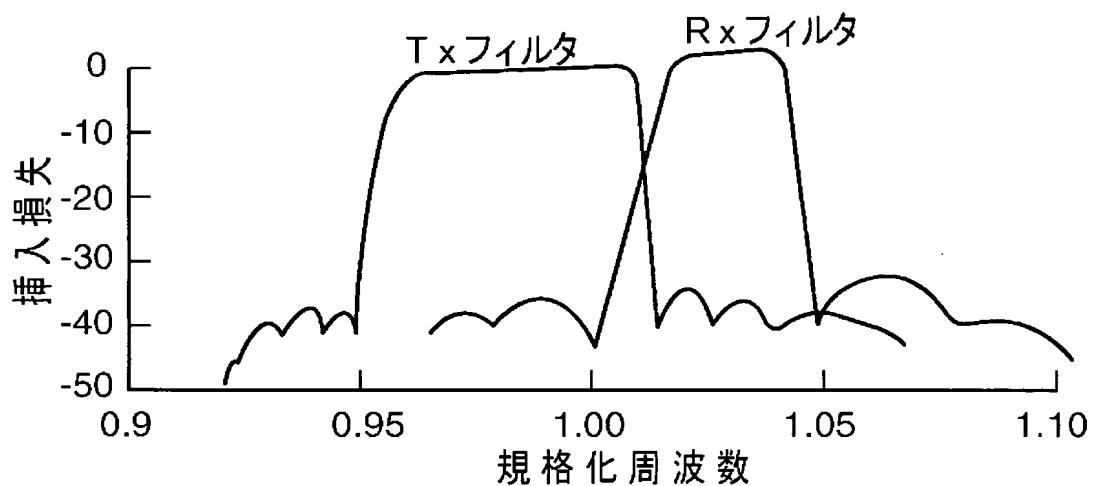
(c)



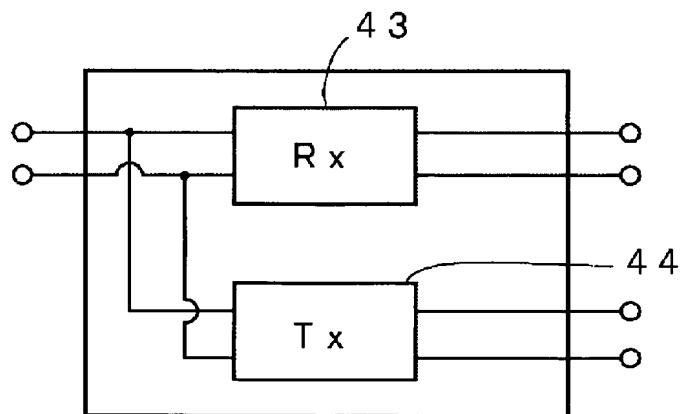
[図40]



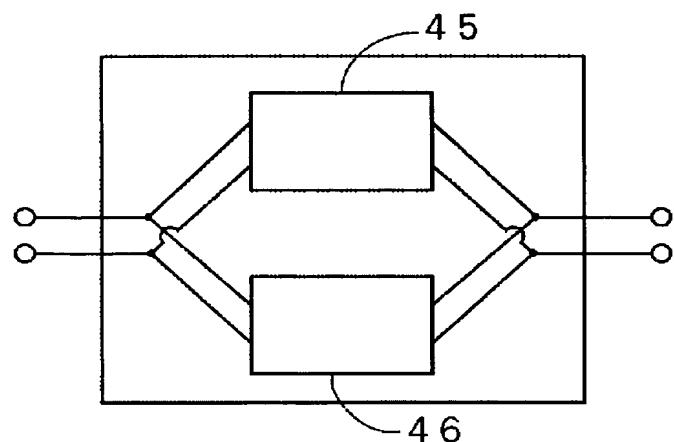
[図41]



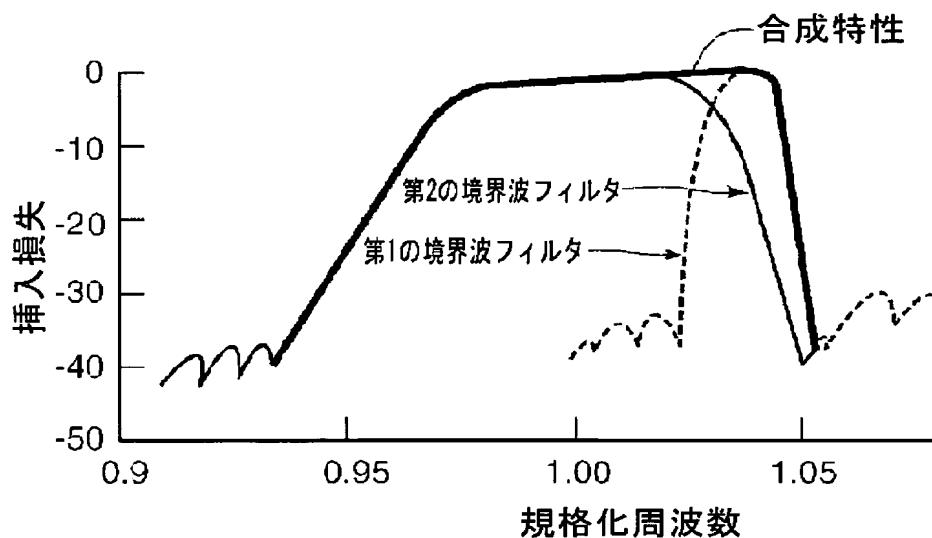
[図42]



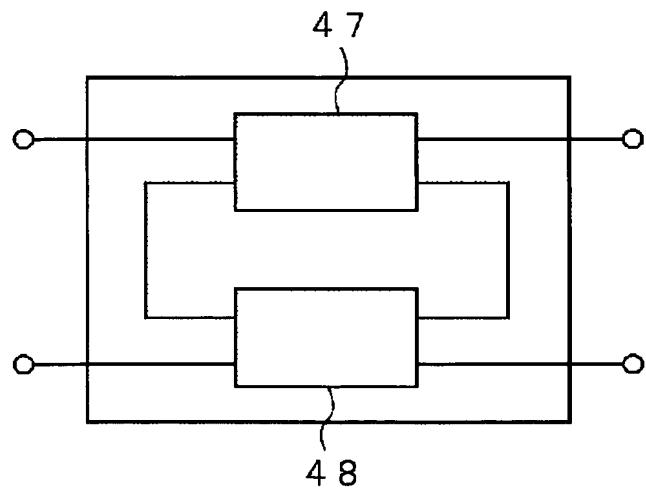
[図43]



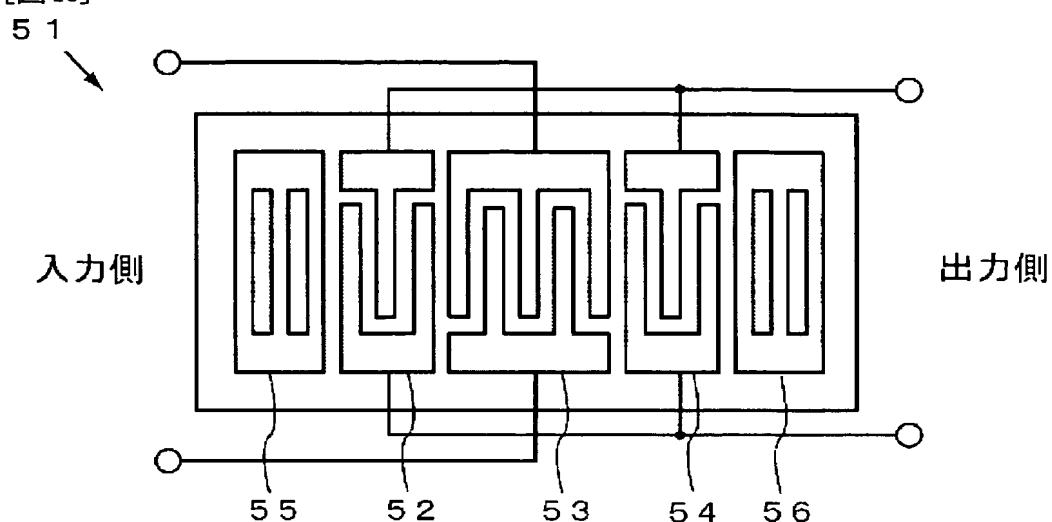
[図44]



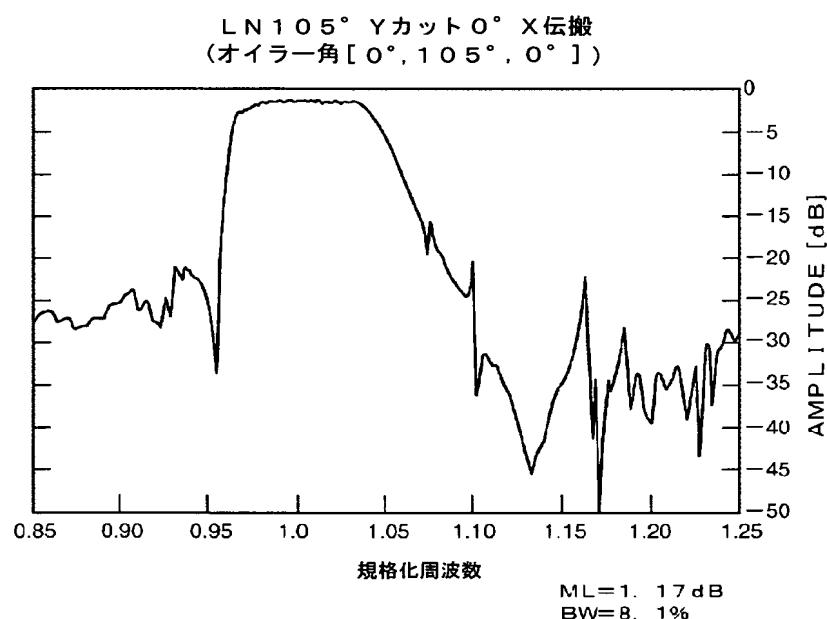
[図45]



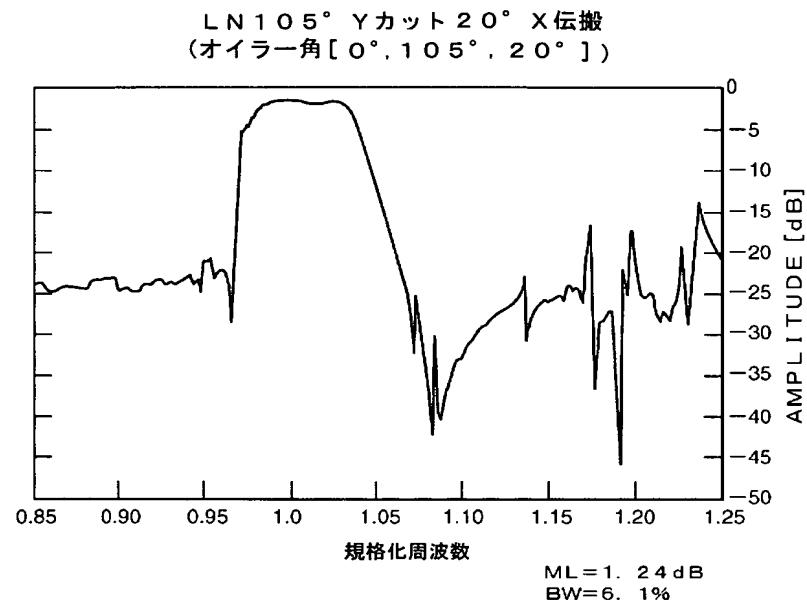
[図46]



[図47]



[図48]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017929

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H03H9/25, 9/145

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H03H3/08-3/10, 9/145, 9/25, 9/42-9/44, 9/64, 9/68, 9/72, 9/76

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
 JOIS on the web, [s KYOKAIHA]

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 1998/052279 A1 (Hitachi, Ltd.), 19 November, 1998 (19.11.98), Pages 2 to 3, 6 to 13; Figs. 2, 4 to 6, 12 (Family: none)	1-9, 13-21
Y	JP 7-283688 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 27 October, 1995 (27.10.95), Par. Nos. [0010] to [0012]; Fig. 1 (Family: none)	1-9, 13-21
Y	Takashi YAMASHITA et al., 'Atsudensei SH Type Kyokaiha ni Kansuru Kento', The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers Gijutsu Kenkyu Hokoku, 18 September, 1996 (18.09.96), Vol. 96, No. 249, pages 21 to 26	8, 9

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"B" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
10 March, 2005 (10.03.05)

Date of mailing of the international search report
29 March, 2005 (29.03.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Faxsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/JP2004/017929

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2000-323955 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 24 November, 2000 (24.11.00), Par. Nos. [0009], [0028] to [0029]; Fig. 6 & US 006437668 B1 & EP 001061646 A1 & CN 001273458 A & TW 000445710 B	8, 9
Y	JP 10-335974 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 18 December, 1998 (18.12.98), Par. No. [0005]; Fig. 1 (Family: none)	14, 15
A	JP 2002-152003 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 24 May, 2002 (24.05.02), Claims 2, 14; Par. Nos. [0016] to [0020], [0063] (Family: none)	10-12

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))
Int. C17 H03H9/25, 9/145

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))
Int. C17 H03H3/08-3/10, 9/145, 9/25, 9/42-9/44, 9/64
9/68, 9/72, 9/76

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)
JOIS on the web, [s 境界波]

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	WO 1998/052279 A1 (株式会社日立製作所) 1998. 11. 19 第2-3頁、第6-13頁、第2, 4-6, 12図 (ファミリーなし)	1-9, 13-21
Y	JP 7-283688 A (松下電器産業株式会社) 1995. 10. 27 【0010】-【0012】、図1 (ファミリーなし)	1-9, 13-21

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日
10. 03. 2005

国際調査報告の発送日
29. 3. 2005

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目 4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)
江口 能弘

5W	3570
----	------

電話番号 03-3581-1101 内線 3574

C(続き) .	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	山下高志他, 圧電性SHタイプ境界波に関する検討, 電子情報通信学会技術研究報告, 1996. 09. 18, Vol. 96, No. 249, p. 21-26	8, 9
Y	JP 2000-323955 A (株式会社村田製作所) 2000. 11. 24 【0009】 , 【0028】 - 【0029】 , 図6 &US 006437668 B1 &EP 001061646 A1 &CN 001273458 A &TW 000445710 B	8, 9
Y	JP 10-335974 A (松下電器産業株式会社) 1998. 12. 18 【0005】 , 図1 (ファミリーなし)	14, 15
A	JP 2002-152003 A (株式会社村田製作所) 2002. 05. 24 請求項2, 14, 【0016】 - 【0020】 , 【0063】 (ファミリーなし)	10-12